# (12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro



# 

(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 14. Februar 2002 (14.02.2002)

**PCT** 

# (10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 02/12945 A2

(51) Internationale Patentklassifikation<sup>7</sup>: G02B 21/00

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP01/09049

(22) Internationales Anmeldedatum:

4. August 2001 (04.08.2001)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:

100 38 527.3 8. August 2000 (08.08.2000)

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): CARL ZEISS JENA GMBH [DE/DE]; Carl-Zeiss-Promenade 10, 07745 Jena (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): GERSTNER, Volker [DE/DE]; Sophienstrasse 30, 07743 Jena (DE). HECHT,

Frank [DE/DE]; Am Schönblick 19, 99425 Weimar (DE). LANGE, Ralph [DE/DE]; Liselotte-Hermann-Strasse 26a, 07747 Jena (DE). BLOOS, Helmut [DE/DE]; Felix-Auerbach-Str. 20, 07747 Jena (DE).

- (74) Gemeinsamer Vertreter: CARL ZEISS JENA GMBH; Carl-Zeiss-Promenade 10, 07745 Jena (DE).
- (81) Bestimmungsstaaten (national): JP, US.
- (84) Bestimmungsstaaten (regional): europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR).

#### Veröffentlicht:

 ohne internationalen Recherchenbericht und erneut zu veröffentlichen nach Erhalt des Berichts

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

(54) Title: ASSEMBLY FOR INCREASING THE DEPTH DISCRIMINATION OF AN OPTICAL IMAGING SYSTEM

(54) Bezeichnung: ANORDNUNG ZUR ERHÖHUNG DER TIEFENDISKRIMINIERUNG OPTISCH ABBILDENDER SYSTEME

(57) Abstract: The invention relates to a method for increasing the depth of contrast during microscopic imaging. The method and implementation described can be designated as structured illumination, which creates quasi-confocal optical sections (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10). During the implementation of the method, a grid structure, located in the illumination field stop plane of a microscope, the object plane and the TV intermediate-image plane of a microscope are arranged "confocally" (4, 5, 6, 7, 9). The term "confocally" refers to the fact that the grid, object and the intermediate image plane are positioned on optically conjugated planes. This assembly enables the grid structure to be projected into the object plane of the microscope and the object, thus structured, to be reproduced on the TV intermediate-image plane using the following optical system. Optical sections are created by the calculation of the modulation depth of the structured object. The object is reproduced perpendicular to the direction of observation-on several focus planes, to achieve a 3-dimensional registration of said object and is detected using an array-detector (e.g. CCD camera). The method and implementation of structured illumination described in this patent can primarily be used in the field of reflection and fluorescent microscopy. In principle, said method can be used for all linear interactions between light and matter. The use of the method is likewise not restricted to the field of microscopy.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Methode zur Erhöhung des Tiefenkontrasts bei der mikroskopischen Abbildung. Die dargestellte Methode und Realisierung kann als strukturierte Beleuchtung zur Erzeugung quasi-konfokaler optischer Schnitte bezeichnet werden (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10). Bei der Realisierung der Methode werden eine Gitterstruktur, die sich in der Leuchtfeldblendenebene eines Mikroskops befindet, die Objektebene und die TV-Zwischen-bildebene eines Mikroskops "konfokal" angeordnet (4, 5, 6, 7, 9). Der Begriff "konfokal" trägt der Tatsache Rechnung, dass sich Gitter, Objekt und die Zwischenbildebene in optisch konjugierten Ebenen befinden. Durch diese Anordnung wird die Gitterstruktur in die Objektebene des Mikroskops projiziert und das derart strukturierte Objekt über die nachfolgende Optik in die TV-Zwischenbildebene des Mikroskops abgebildet. Durch Berechnung der Modulationstiefe des strukturierten Objekts werden optische Schnitte generiert. Eine 3-dimensionale Erfassung des Objekts wird dadurch realisiert, dass das Objekt in mehreren Schärfeebenen senkrecht zur Beobachtungsrichtung abgebildet und mittels Array-Detektor (z. B. CCD-Kamera) detektiert wird. Vorrangig kann die hier dargestellte Methode und Realisierung der Strukturierten Beleuchtung in der Reflexions- und Fluoreszenzmikroskopie eingesetzt werden. Prinzipiell ist die Anwendung in der Mikroskopie beschränkt.

BEST AVAILABLE COPY



#### Stand der Technik Patente

- [1] Gröbler et al
  US Patent 5,493,400, "Arrangement for projecting a test pattern onto a surface to be investigated"
  Prioritätsdatum 7. Juni 1993
- [2] G. Schöppe et al.
   DE Anmeldung "Optisches Projektionsgitter"
   Prioritätsdatum 26. Oct. 1993
- [3] G. Schöppe Verfahren und Vorrichtung zur Tiefenselektion von Mikroskopbildern DE Aktenzeichen 199 30 816.0, 9. Juli 1999
- [4] Ben Levy et al
  US-Patent 5,867,604, "Imaging Measurement System", Continuation in Part of
  08/510,632, Prioritätsdatum 3.Aug. 1995, US
- [5] Ben Levy et al.
  PCT Anmeldung WO 97/06509, "Imaging Measurement System" Prioritätsdatum
  3.Aug. 95

### Veröffentlichungen ...

- [6] T. Wilson et al.

  Method of obtaining optical sectioning by using structured light in a conventional microscope, Optics Letters 22 (24) 1997.
- [7] T. Wilson et al., Real-time three dimensional imaging of macroscopic structures, Journal of Microscopy 191 (2) 1998
- [8] M.A.A. Neil et al Real Time 3D fluorescence microscopy by two beam interference illumination, Optics Communications 153, 1998
- [9] F. Lanni et al., Grating image Systems for Optical Sectioning Fluorescence Microscopy of Cells, Tissues, and Small Organisms. Published in "Imaging Neurons-a laboratory manual, edited by R.Yuste, F. Lanni, A. Konnerth, Cold Spring Harbor Laboratory Press (2000).
- [10] Optical Sectioning Fluorescence Spectroscopy in a Programmable Array Microscope Q.S. Hanley, P. J. Verveer, T. M. Jovin Applied Spectroscopy 52 (6) 783 (1998)

DID: <WO\_\_0212945A2\_I\_>

### Beschreibung der Abbildungen

In Abbildung 1 ist das vereinfachte optische Schema der strukturierten Beleuchtung dargestellt. Eingezeichnet ist der bildgebende Strahlengang (Lukenstrahlengang). Ein 1 dimensionales Transmissionsgitter (3), welches sich in einer Schärfeebene der dargestellten optischen Anordnung befindet, wird durch eine Lichtquelle (1) und nachfolgender Kollektoroptik (2) beleuchtet. Das Transmissionsgitter kann in axialer Richtung (parallel zur optischen Achse des Systems) bewegt werden. Die Bewegungsmöglichkeit ist durch den eingezeichneten Pfeil dargestellt. Dem Gitter folgt in Lichtrichtung eine planparallele Glasplatte (4). Der Winkel der planparallen Platte zur optischen Achse kann definiert eingestellt werden. Durch die nachfolgende beleuchtungsseitigen "Linsen" (5 + 6) (Tubuslinse und Objektiv bzw. Kondensor) wird die Struktur in die Präparatebene (7) abgebildet. Die durch einen Pfeil dargestellte Bewegungsmöglichkeit der Linse (5) (Tubuslinse) kann als alternative Lösung zur Bewegung des Gitters (3) verwendet werden, da eine axiale Verschiebung der Tubuslinse im Wesentlichen einer axialen Verschiebung der Schärfeebene gleichkommt.

Von dem Präparat ausgehendes Licht wird wiederum über ein Linsenpaar (8 + 9) (Objektiv und Tubuslinse) in die darauffolgende Schärfebene (10) abgebildet.

In Abbildung 2 ist der im allgemeinen auftretende Farblängsfehler der optischen Anordnung aus Abbildung 1 schematisch dargestellt. Eingezeichnet sind die Lukenstrahlengänge für zwei unterschiedliche Wellenlängen. Durch die chromatische Längsabberation der Linsenkombination liegen die Schärfeebenen für unterschiedliche Wellenlängen axial an unterschiedlichen Orten. Durch eine axiale Verschiebung des Gitters (bzw. der Tubuslinse (5) kann dieser chromatische Längsfehler korrigiert werden. Dies ist durch die Gitterpositionen (3a) und (3b) angedeutet. Außerdem wird für die beiden Wellenlängen axial nicht der gleiche Ort in der Probe scharf abgebildet. Dies ist durch die Schärfeebenen (7a) und (7b) dargestellt. Der Unterschied in der Lage der Schärfeebenen (7a) bzw. (7b)führt z.B: bei Mehrfachfluoreszenz zu einer fehlerhaften Erfassung des Objekts. Die chromatische Verschiebung der Schärfeebenen im Objekt kann über eine Software-Korrektur der axialen Positionen berücksichtigt werden.

In Abbildung 3 ist eine Ausführung der optischen Anordnung aus Abbildung 1 bzw. Abbildung 2 zur Auflicht-Fluoreszenzdetektion in der Mikroskopie dargestellt. Mittels einer Lampe (1) und nachfolgender Linse (2) wird eine Struktur 3 (Sinusgitter oder binäres Transmissionsgitter) beleuchtet Die Position der Struktur kann z.B. über eine motorisch getriebene Excenter-Bewegung axial variiert werden (siehe Abbildung 7). Zur Ansteuerung ist der Motor des Excenters über ein Kabel mit der Steuerungselektronik verbunden. Eine darauffolgende planparallele, transparente Glasplatte (4) (Material z.B. BK7 oder Quarzglas) kann z.B. mittels Scanner (Abbildung 7) in verschiedene Winkelpositionen relativ zur optischen Achse versetzt werden. Zur Ansteuerung ist der Scanner über ein Kabel mit der Elektronikbox verbunden. Durch den Parallelversatz der Platte kann die Ortsphase der Struktur variiert werden (Abbildung 5). Die nachfolgende (beleuchtungsseitige) Tubuslinse (5) bildet die Struktur in den Unendlichraum der ICS-Optik des Mikoskops ab. Durch den Anregungs filter (7), den dichroitischen Strahlteiler (11) und das Objektiv (10) wird die Struktur in die Präparatebene abgebildet. Das Präparat (9) befindet sich auf dem höhenverstellbaren Objekttisch (8). Die Höhe des Tisches (8) kann mit dem Trieb (6) in Pfeilrichtung eingestellt werden. Dazu ist der Trieb über ein Kabel mit der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Unter Linsen sollen hier im allgemeinen auch komplexe Linsenssyteme verstanden werden.

Elektroniksteuerung (15) verbunden. Das von der Probe emittierte Fluoresenzlicht wird über den dichroitischen Farbteiler und den nachfolgenden Emissionsfilter (12) von dem Anregungslicht separiert. Anregungsfilter, dichroitischer Strahlteiler und Emissionsfilter sind in der Gruppe (18) zusammengefaßt dargestellt. Die strukturierte Fluoreszenzemision wird schließlich über eine Tubuslinse (13) auf die Kamerzwischenbildebene fokussiert. Der CCD-Chip der Kamera (14) detektiert die derart strukturierte Fluoeszenzemission. Die Kameradaten werden zum PC (16) übertragen. Durch den PC können über die elektronische Schnittstelle zur Steuerelektronik die axiale Position der Struktur (Gitter) und der Winkel der planparallelen Platte relativ zur optischen Achse eingestellt werden. Dazu wird die Steuerungselektronik mit einem z.B. galvanischen Scanner (z.B. M2T, Fa. General Scanning 500 Arsenal Street, Watertown, MA 02472) verbunden. Letzlich kann damit die Ortsphase des Gitters gestellt werden (Abbildung 6). Desweiteren ist die axiale Position des Gitters einstellbar. Damit können chromatische Längsfehler minimiert werden (Abbildung 2). Dadurch wird die Orts-Phasenabhängie Detektion und Verrechnung der strukturierten Bilder zur Berechnung eines optischen Schnittbildes bei unterschiedlichen chromatischen Bedingungen möglich. Das Ergebnis der Berechnung wird auf dem Monitor 17 dargetellt. Zur Messung der Beleuchtungsintensität wird über z.B. eine planparallele Platte (20) ein geringer Anteil des Anregungslichts ausgekoppelt und über eine Linse auf eine Photodiode (19) fokussiert. Die Spannung der Photodiode wird über eine Kabelverbindung zur Steuerelektronik geführt. Nach einer Analog-Digital-Wandlung wird der digitale Wert für die Korrektur von Instabilitäten der Lichtquelle verwendet. Mögliche Realisierungen der axialen Verschiebung des Gitters und der Einstellung des Winkels der planparrallelen Platte sind Abbildung 7 zu entnehmen. . `.

In Abbildung 4 ist eine entsprechende Anordnung für den Fall einer reflektierenden Probe dargestellt. Dazu wird die umrahmte Baugruppe (18) aus Abbildung 3 durch einen 50:50 Strahlteiler (21) (z.B. semitransparenter Spiegel) ersetzt.

In Abbildung 5 ist ein erweitertes System mit einem elektronischen Verschluß ("Shutter") zur Kontrolle der Belichtungszyklen für die Kameradetektion dargestellt. Der hier dargestellte Shutter besteht aus einem Planspiegel (22), dessen Winkel zur optischen Achse mittels z.B. galvanischem Scanner eingestellt werden kann, einem nachfolgenden Prisma (21) und einem feststehenden Spiegel (23). Durch die dargestellte Kombination von Planspiegel mit einstellbarem Winkel zur optischen Achse, Prisma und fixiertem Planspiegel kann eine "offene" (Strahlengang mit durchgezogenen Linien) und eine "geschlossene" Stellung der optischen Anordnung (Strahlengang gestrichelt) realisiert werden.

Die Anordnung ermöglicht ein schnelles "Ein- und Ausschalten" der Lichtquelle. Realistische Schaltzeiten liegen im Bereich von etwa 1-10ms. Die minimalen Verschlußzeiten werden durch die Reaktionszeiten des Scanners bei typischen Spiegeldurchmessern von etwa 20 mm

Wesentlicher Vorteil ist hier die hohe Schaltzeit der Anordnung und der im Vergleiuch zu normalen Verschlüssen vernachlässigbare Verschleiß der dargestellten Anordnung. In Abbildung 6 ist das Schema zur Einstellung der Ortsphase des Gitters dargestellt. Das hier dargestellte Rechteckgitter 1 wird über eine planparallele Glasplatte 2 abgebildet. Abhängig vom Winkel der Platte kann das Bild des Gitters 3 verschoben werden. Dadurch ist eine Einstellung der Phase des Gitters ohne mechanische Bewegung desselben möglich.

In Abbildung 7 a) ist eine seitliche Ansicht der Mimik zur Einstellung der axialen Position der Gitter, und der Einstellung des Winkels der planparallelen Platte dargestellt. Über einen motorisch (4) angesteuerten Excenter (3) kann die axiale Lage (Höhe) der Struktur (2) eingestellt werden. Ein galvanischer Scanner (5) erlaubt über eine Drehbewegung die

Einstellung des Winkels der planparallelen Platte (1). In Abbildung 4 b) ist dieselbe Anordnung in Aufsicht dargestellt.

In Abbildung 8 ist schließlich eine Ausführung des gesamtem Moduls dargestellt, bei der zwei Blendenöffnungen vorgesehen sind. Die als Position 1 bezeichnete Öffnung ist ein strukturfreier optischer Durchgang mit einer variablen Irisblende (Feldblende des Mikroskops), Position 2 enthält die oben ausführlich dargestellte optische Anordnung bestehend aus Struktur und planparalleler Platte im optischen Strahlengang. Durch die hier dargestellte Anordnung ist ein einfacher Wechsel von z.B. gewöhnlicher Auflicht-Mikroskopie zur strukturierten Beleuchtung möglich. Dazu muß das gesamte dargestellte Modul senkrecht zur optischen Achse in die jeweils gewünschte Position bewegt werden. In Abbildung 9 ist eine Möglichkeit zur Korrektur der chromatischen Längsabberation in der LFB-Ebene dargestellt. Dazu werden zwei optische Glaskeile (1)(2) eingesetzt, wobei einer der beiden Keile z.B. durch einen Linearmotor in der durch den Pfeil angegebenen Richtung verschoben werden kann. Die dargestellte Anordnung erlaubt die Variation der optischen Weglänge.

In Abbildung 10 ist die Änderung der optischen Weglänge zur Korrektur der chromatischen Längsfehler mittels optischer Keile (Abbildung 9) in eine Ausführung des optische Systems integriert dargestellt. Die Darstellung entspricht bis auf die Keilanordnung (21) der Abbildung 3.

In Abbildung 11 ist eine Ansicht des Mikroskopsystems und den elektronischen Komponenten schematisch dargestellt.

In Abbildung 12 ist der Träger des Gitters aus Abbildung 7 (2) in codierter Ausführung dargestellt. Die dargestellten 5 elektronischen Kontakte werden durch die ebeufalls dargestellten leitenden Stifte zur Realisierung der gewünschten binären Information zur automatischen Erkennung von den implementierten Gitterträgern verwendet. Insbesondere bei mechanisch wechselbaren Gittern ist die Codierung der Gitter sinnvoll, um durch die automatische Erkennung Fehler des Anwenders durch z.B. falsch eingestellte Orts-Phasen zur Berechnung von Schnittbildern zu vermeiden.

In Abbildung 13 ist eine Realisierung zur automatischen Erkennung eines mechanischen Moduls dargestellt. Bei der durch den Pfeil angedeuteten relativen Bewegung der beiden Grenzflächen kann ein photoempfindlicher Empfänger abgedeckt bzw. geöffnet werden. Dadurch ist eine automatische Positionserkennung realisierbar.



#### 1.2 Beschreibung der Methode

Im folgenden wird das Prinzip der strukturierten Beleuchtung dargestellt. In der Ebene der Leuchtfeldblende (LFB) eines Mikroskops befindet sich eine Struktur. Bei der Struktur soll es sich im folgenden um eine 1 oder 2-dim periodische Struktur handeln. Die 1-oder 2-dimensionalen periodischen Struktur (Gitter) kann z.B. ein lithographisch gefertigtes Transmissions oder Reflexionsgitter sein. Das Gitter kann sowohl eine binäre (Rechteckgitter) oder auch sinusförmige Gestalt (Sinusgitter) besitzen. Das Gitter wird über geeignete optische Elemente (beleuchtungsseitige Tubuslinse, und z.B. Objektiv) in die Objektebene abgebildet. In der Objektebene befindet sich z.B: ein reflektierendes oder fluoreszierendes Objekt. Die laterale Struktur der Beleuchtungsintensität führt bei einer linearen Wechselwirkung zu einem strukturierten Objekt. Das strukturierte Objekt wird wiederum über das Objektiv und die TV-seitige Tubuslinse in die nachfolgende Zwischenbildebene abgebildet und mittels Array Detektor registriert (siehe Abbildung). Die Sensorfläche des Detektors befindet sich dazu in der Zwischenbildebene (TV-Ausgang am Mikroskop).

Die Erhöhung des Tiefenkontrasts bei einer mikroskopischen Aufnahme mit der strukturierten Beleuchtung ist letzlich darauf zurückzuführen, daß nur der Mittelwert (oder DC-Anteil) bei einer konventionellen mikroskopischen Abbildung bei einer Defokussierung nicht verschwindet. Wird hingegen ein Objekt mit einer Struktur beleuchtet, deren Ortsfrequenz (en) ungleich null ist, und wertet man anschließend nur den Anteil der Bildinformation aus, der strukturiert abgebildet wurde, so kann der DC-Anteil (Nullfrequenz ) numerisch entfernt werden. Dadurch wird der Tiefenkontrast erhöht. Die Struktur der Beleuchtung "markiert" den Teil des Objekts der sich im Fokus des optischen Systems befindet. Zur Berechnung optischer Schnitte muß im Wesentlichen die Modulationstiefe (= AC-Anteil) des strukturierten Objekts pixelweise bestimmt werden. Im einfachsten Fall einer 1-dimensional periodischen, sinusförmigen Struktur, ist bei einer linearen Wechselwirkung die bildseitige Intensität  $I=I(x,y,\varphi)$  mit den Orts-Variablen x,y und dem Parameter für den Orts-Phasenwinkel der periodischen Struktur  $\varphi$  gegeben durch

$$I(x, y, \varphi) = a_{0x,y} + m_{x,y} \cdot \sin(k_x \cdot x + \varphi)$$
 Gleichung 1

mit der lokal abhängigen Modulationstiefe  $m_{x,y} = m(x,y)$ .

Die Modulationstiefe ist dabei einerseits abhängig von der Gitterfrequenz, der abbildenden Optik und von dem betrachteten Objekt.

Unter Verwendung der Additionstheoreme läßt sich dies schreiben als

$$I_{x,y}(\varphi) = \alpha_{0x,y} + a_{1x,y} \cdot \sin(\varphi) + b_{1x,y} \cdot \cos(\varphi)$$
 Gleichung 2

Dabei ist  $\phi$  der Phasenwinkel der sinusförmigen strukturierten Beleuchtung,  $a_{0x,y}$  der DC-Anteil (=Mittelwert) und

$$a_{1x,y} = m_{x,y} \cos(k_x x)$$
 Gleichung 3

$$b_{1x,y} = m_{x,y} \sin(k_x x)$$
 Gleichung 4

damit folgt sofort für die lokale Modulationstiefe der Sinusfrequenz

$$m_{x,y} = \frac{\sqrt{{a_{1x,y}}^2 + {b_{1x,y}}^2}}{{a_{0x,y}}} \propto \sqrt{{a_{1x,y}}^2 + {b_{1x,y}}^2}$$

Gleichung 5a

Ein optisches Schnittbild ist gerade die mit der Bild-Intensität (=DC-Anteil) multiplizierte Modulationstiefe

$$I_{\text{sectioned}_{xy}} = m_{x,y}' = m_{x,y} \overline{I} = \sqrt{{a_{1x,y}}^2 + {b_{1x,y}}^2}$$

Gleichung 5b

Zusätzlich kann der Phasenwinkel berechnet werden

$$\tan(\varphi) = -\frac{a_{1x,y}}{b_{1x,y}}$$

Gleichung 6

Die zunächst von der Modulationsfrequenz abhängigen Koeffizienten  $a_{1x,y}$  und  $b_{1x,y}$  und der lokal abhängige Mittelwert können andererseits durch Änderung der Phase mit der diskreten Fourierentwicklung wie folgt geschrieben werden

$$a_{0x,y} = \overline{I} = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} I_{x,y} \left( n \frac{2\pi}{N} \right)$$

Gleichung 7

$$a_{1x,y} = \frac{2}{N} \sum_{n=0}^{N-1} \sin\left(n\frac{2\pi}{N}\right) I_{x,y}\left(n\frac{2\pi}{N}\right)$$

Gleichung 8

$$b_{1_{x,y}} = \frac{2}{N} \sum_{n=0}^{N-1} \cos\left(n\frac{2\pi}{N}\right) I_{x,y}\left(n\frac{2\pi}{N}\right)$$

Gleichung 9

Dabei ist N die Anzahl der Phasenschritte.

Durch einsetzen der Gleichungen 7-9 in die Gleichung 5 kann die lokale Modulationstiefe  $m_{x,y}$  berechnet werden.

Für drei bzw. vier Phasenschritte vereinfachen sich die Formeln für die letztlich gesuchten optischen Schnitte zu.

$$I_{sectioned xy} = m_{x,y}'$$

$$= \frac{\sqrt{2}}{3} \left\{ \sqrt{\left[I_{x,y}(0) - I_{x,y}\left(\frac{2\pi}{3}\right)\right]^{2} + \left[I_{x,y}(0) - I_{x,y}\left(\frac{4\pi}{3}\right)\right]^{2} + \left[I_{x,y}\left(\frac{2\pi}{3}\right) - I_{x,y}\left(\frac{4\pi}{3}\right)\right]^{2}} \right\}$$

Gleichung 10

für drei Phasenschritte (0,  $2\pi/3$ ,  $4\pi/3$ ) bzw.

$$I_{\text{sectioned }xy} = m_{x,y}' = \frac{1}{2} \sqrt{\left[I_{x,y}(0) - I_{x,y}(\pi)\right]^2 + \left[I_{x,y}\left(\frac{\pi}{2}\right) - I_{x,y}\left(\frac{3\pi}{2}\right)\right]^2}$$
 Gleichung 11

für vier Phasenschritte (0,  $\pi/2$ ,  $\pi$ ,  $3\pi/2$ )

Zur Berechnung des DC-Anteils ist der "Mittelwert" über die Phasenbilder zu berechnen (Gleichung 7). Für drei Phasenwinkel ergibt sich



7

$$\overline{I}_{x,y} = a_{0x,y} = \frac{1}{3} \left( I_{x,y}(0) + I_{x,y}(\frac{2\pi}{3}) + I_{x,y}(\frac{4\pi}{3}) \right)$$

Gleichung 12a

und entprechend für vier Phasenwinkel

$$\overline{I}_{x,y} = a_{0x,y} = \frac{1}{4} \left( I_{x,y}(0) + I_{x,y}(\frac{\pi}{2}) + I_{x,y}(\pi) + I_{x,y}(\frac{3\pi}{2}) \right)$$

Gleichung 12b

Der einfachste Fall ist die Berechnung des Mittelwerts mit 2 Phasenschritten.

$$\bar{I}_{x,y} = a_{0x,y} = \frac{1}{2} (I_{x,y}(0) + I_{x,y}(\pi))$$
 Gleichung 12c

Aufgrund des Verschiebungssatzes für die trigonometrischen Funktionen werden bei der Berechnung mithilfe der letzten Gleichungen 12c die Modulationsfrequenzen eliminiert. Besonders vorteilhaft ist dieser einfache Algorithmus dadurch, daß auch bei Verwendung eines Rechteckgitters (s.u.) alle höheren Harmonischen des Rechteckgitters unterdrückt werden. Für  $N=2^n$ , n eine natürliche Zahl ist dies immer der Fall Im allg. bei Verwendung von mehr als 2 Phasenschritten ist dies nicht der Fall. Z.B. führt bei drei Phasenschritten (Gleichung 12a) die dritte Harmonische bei der Mittelwertbildung zu streifenförmigen Artefakten.

Der allgemein mit Gleichung 7 bzw. Gleichung 12 berechnete DC-Anteil entspricht der konventionellen Aufnahme im Mikroskop. Der Tiefenkontrast ist dann nicht erhöht. Vorteilhaft ist die Berechnung der "Hellfeldinformation" mit Gleichung 7 (12) insbesondere applikativ, da durch dieses Processing ein "Umschalten" von optischem Schnitt zu konventioneller Aufnahme ermöglicht wird, ohne daß ein mechanisches Entfernen der Struktur aus dem Strahlengang nötig ist.

Wird sowohl der DC-Anteil als auch ein optischer Schnitt (AC-Anteil) berechnet, so kann (nach geeigneter Kalibrierung) auch die "Out-of-Focus" Information durch Differenzbildung (DC - AC) bestimmt werden.

Bei Verwendung eines Rechteckgitters kann zur Darstellung die folgende Reihenentwicklung zur Beschreibung verwendet werden.

$$I(x, y, \varphi) = a_{0x,y} + \sum_{i=0}^{\infty} \frac{m_{k_x(2i+1)_{x,y}} \sin\left(k_x(2i+1)\left(x+\frac{\varphi}{k_x}\right)\right)}{(2i+1)}$$
 Gleichung 13

Die Modulationstiefe der Gitterfrequenz bei Fokussierung z.B. auf einen Spiegel als Probe kann durch die Modulationstransferfunktion beschrieben werden [T. Wilson].

$$m_k = \frac{2}{\pi} \left[ a \cos\left(\frac{k\lambda}{2NA}\right) - \frac{k\lambda}{2NA} \sqrt{1 - \left(\frac{k\lambda}{2NA}\right)^2} \right]^2$$
 Gleichung 14

bei inkohärenter Beleuchtung und Auflicht-Beluchtung. Dabei ist NA = numerische Apertur

 $\lambda = Wellenlänge$ 

k = Ortsfrequenz

Obige Formel gilt für kreisförmige Pupillen. Bei Defokussierung ist eine Wellenabberation als komplexer Phasenfaktor mit der Pupillenfunktion zu multiplizieren.

Anhand der Gleichung 10 erkennt man, daß die 3-Phasenformel implizit die 3.Harmonische der Fourierentwicklung eines Rechteckgitters (Gleichung 13, i=1) unterdrückt. Erst die 5. Harmonische (i=2) führt zu einem Störterm und damit zu einer Restmodulation (Artefakt). Wird das 1-dim Gitter so dimensioniert, daß die 5. Harmonische durch den "optischen Tiefpaß" nicht übertragen werden kann, d.h. größer gewählt wird als die optische Grenzfrequenz

$$k_{limit} = \frac{2NA}{\lambda}$$
 Gleichung 15

können die Artefakte durch höhere Harmonische vollständig unterdrückt werden. Bei Anwendung der Gleichung 11, d.h. bei Verwendung von vier Phasenschritten zur Berechnung der (lokalen) Modulationstiefe ist dies nicht der Fall. Gleichung 11 kann damit im Zusammenhang mit Rechteckgittern nur eingeschränkt verwendet werden, z.B. für den Fall, daß bereits die 3. Harmonische in der Fourierentwicklung durch die Optik nicht übertragen wird. Vorteilhaft ist bei Gleichung 11 unter dieser zusätzlichen Voraussetzung, daß die 2. Harmonische des Gitters implizit durch den Algorithmus unterdrückt werden kann.

## 1.3 Technische Ausführungen

Technische Ausführungen sind in den Abbildungen 3 und 4 und weitere Details zu den Ausführungen in den Abbildungen 5-8 dargestellt.

Die folgenden Details der Ausführungen, die in den abbildenden Systemen für die Anwendung in der Fluoreszenz-Mikroskopie (Abbildung 3) und der Reflexionsmikroskopie (Abbildung 4) angewendet werden sollen an dieser Stelle nochmals herausgestellt werden.

Es handelt sich dabei um die folgenden relevanten Ausführungen.

- Die Phasenstellung durch eine planparallele Platte (Planplattenmikrometer)
- Die (motorische) Bewegung des Gitters in axialer Richtung zur Korrektur chromatischer Längsfehler (Fokuskorrektur)
- Die Korrektur von Instabilitäten der Lichtquelle durch Messung der Lichtintensität mittels Photodetektor (typischerweise einer Photodiode) und anschließender numerischer Korrektur durch Skalierung der erfaßten Einzel-Phasenbilder
- Die Korrektur von z.B. Bleichen der Farbstoffe in der Fluoreszenz-Mikroskopie durch ein optimiertes Mittelungsverfahren.
- Die Realisierung eines schnellen Shutters mittels Scanner entsprechend Abbildung 5
- Die Korrektur z.B. statistischer Änderungen der Ortsphase des Gitters durch lösen eines Gleichungssystems.
- Die Realisierung eines Systems zur Verwendung eines 2-dimensionalen Gitters unter Verwendung von zwei orthogonalen Planplattenmikrometern.

# 1.1.11.3.1 Phasenverschiebung durch eine planparallele Platte

Die Einstellung der Phasenlage des Gitters kann vorteilhaft durch eine Parallelverschiebung realisiert werden (Planplattenmikrometer). Das Prinzip ist in Abbildung 6 dargestellt. Eine planparallele Glasplatte (Material zB. BK7) wird nach dem Gitter angeordnet und z.B. durch einen galvanischen Scanner wohldefinierte Winkel eingestellt. Die Verwendung eines Scanners bietet insbesondere den Vorteil einer präzisen und schnellen Einstellung des

Winkels. Technisch möglich sind hier typische Stellwinkel etwa im Bereich +/- 15° mit einer Stellgenauigkeit von <50 μrad. bei einer Einstellzeit <5ms. Die Datenaufnahme synchron zum Detektor kann auf zwei Arten realisiert werden:

• durch eine kontinuierliche Bewegung der planparallelen Platte und Synchronisation mit der Kamera

durch schrittweises, sequentielles anfahren der Scanposition

Die sequentielle Positionierung bietet den Vorteil einer höheren Modulationstiefe (=Kontrast) des strukturierten Objekts bzw. einer Unabhängigkeit des Kontrasts von dem Verhältnis Belichtungszeit/Auslesezeit der Kamera.

Um einerseits die anregungsseitige Transmission zu optimieren und andererseits Vielfachreflexionen an der planparallelen Platte zu minimieren, ist es vorteilhaft die Reflexionen an allen optischen Komponenten, insbesondere der Struktur (bzw. dem Substrat) und der planparallelen Platte durch Antireflexbeschichtungen zu minimieren. Außerdem ist es vorteilhaft, die planparallele Platte unter einem kleinen Winkel (ungleich 0°) in den optischen Strahlengang einzufügen. Damit können störenden Reflexionen ausgeblendet werden.

## 1.1.21.3.2 Fokuskorrektur, Ausgleich von chromatischer Längsabberation

Wenngleich die Abbildung von z.B: fluoreszierenden und reflektierenden Objekten in einigen Punkten identisch ist, so ergeben sich durch die bei z.B. fluoreszierenden Objekten vorhandenen Unterschiede von Anregungs- zu Emissionswellenlänge (Stokesshift) einige wesentliche zu beachtenden Punkte.

Da in der Regel auch chromatisch korrigierte Objektive einen chromatischen Längsfehler aufweisen, befinden sich Gitter, Objekt und TV-Zwischenbildebene jeweils nur für eine Anreguns/Emissionswellenlänge in den optisch konjugierten Ebenen. Bei einer Änderung der spektralen Verhältnisse (Filterwechsel) oder bei einem Austausch der Objektive ist die einmal eingestellte Scharfstellung von Objekt, Gitter und Kamera nicht mehr gegeben. Dies führt einerseits zu einer Verringerung des Kontrasts im strukturierten Bild, andererseits bei größeren Farblängsfehlern zu streifenförmigen Artefakten im errechneten optischen Schnittbild.

Die Scharfstellung des Objekts auf die Kamera ZB Ebene kann durch nachfokussieren realisiert werden. Zusätzlich ist aber die Korrektur der Gitterposition relativ zur Objektebene notwendig. In diesem Patentantrag wird die vorteilhafte Verwendung einer manuellen oder motorischen Verstellmöglichkeit zur Scharfstellung des Gitters auf das Objekt dargestellt. Dies kann bei der Verwendung einer ICS Optik auf zwei verschiedene Arten umgesetzt werden:

- a) Verschiebung der "Tubuslinse" in Abbildung 1
- b) Verschiebung der Gitterposition in Abbildung 2

Auch bei substantiell identischen Wellenlängen für Anregung und Detektion (Reflexionsmikroskopie) kann durch chromatische Abberationen eine axiale Bewegung der Struktur bzw. der beleuchtungsseitigen Tubuslinse zur Korrektur notwendig werden. Insbesondere ist dies bei einem Wechsel von z.B. sichtbarem Spektralbereich zu UV der Fall.

Die Anpassung der Gitterposition kann z.B. durch eine exzentrische Bewegung realisiert werden. (Abbildung 7a,7b). Bei ausreichenden Platzverhältnissen (bzw. ausreichend geringer notwendiger Fokuskorrektur) ist auch die Verwendung eines optischen Keils und damit der Veränderung der optischen Weglänge möglich (Abbildung 9,10).

### 1.1.3 1.3.3 Korrektur der zeitlichen Intensitäts-Instabilität der Lichtquelle

Eine zeitliche Änderung der Intensität der Lichtquelle während der Detektion der im allgemeinen N >= 3 "Phasenbilder" führt zu streifenförmigen Artefakten im berechneten optischen Schnittbild, da in der Ableitung obiger Formeln eine zeitlich konstante Lichtquelle vorausgesetzt wird. Um diesen im Bezug auf die Bildqualität störenden Einfluß zeitabhängiger Änderungen der Beleuchtung zu eliminieren bzw. zu minimieren, kann wie folgt vorgegangen werden. In einem ersten Schritt wird die Intensität der Lichtquelle z.B. durch Abbildung auf einen lichtempfindlichen Empfänger –z.B. eine handelsübliche Photodiode –ein Meßwert für die Beleuchtungs-Intensität gewonnen (in den Abbildung 3,4,5 dargestellt). Das Zeitintervall für die Integration ist dabei auf das Zeitintervall für die Belichtung des CCD-Chips der Kamera abzustimmen. Das Spannungssignal der Photodioden-Schaltung wird anschließend über einen AD-Wandler digitalisiert. Nach Messung der N Einzelbilder mit den Ortsphasen

10

$$\varphi_n = \frac{2\pi n}{N}$$

Gleichung 16

können diese z.B. wie folgt normiert werden.

$$I_{norm_{x,y}}(\varphi_n) = \frac{I_{x,y}(\varphi_n)}{C(\varphi_n)}$$

Gleichung 17

mit dem über die Phasenbilder gemittelten digitalisierten Photodiodensignal

$$\frac{1}{PD_{\textit{Signal}}} \coloneqq \frac{\sum\limits_{n=0}^{N-1} PD_{\textit{Signal}} (\varphi_n)}{N}$$

Gleichung 18

und dem Korrekturfaktor

$$C(\varphi_n) := \frac{PD_{Signal}(\varphi_n)}{PD_{Signal}}$$

Gleichung 19

### 1.1.41.3.4 Phaseninstabilität, Phasenstellgeschwindigkeit

Um die Phaseninstabilität zu minimieren, ist es vorteilhaft einen temperaturstabilisierten galvanischen Scanner (z.B. M2T, Fa. General Scanning) zu verwenden, ein solcher Scanner gestattet auch eine kurze Phasenstellzeit von wenigen Millisekunden. Um die Phasenstabilität zu optimieren, wird der Scanner elektronisch über einen geschlossenen Regelkreis angesteuert.

Zusätzlich kann eine SW-Korrektur von Phaseninstabilitäten durch Messung der Phasen und anschließende Approximation mit einer Sinusfunktion nach dem im folgenden beschriebenen Verfahren durchgeführt werden.

Während in Gleichung 7-9 von einer exakten Verschiebung der projizierten Struktur um jeweils ein N-tel der Periode ausgegangen wird, läßt sich die Modulationstiefe auch ermitteln, wenn die Intensität bei drei oder mehr nahezu beliebigen Positionen aufgenommen wird. Zunächst muß dabei der Phasenwinkel  $\varphi$  in Gleichung 1 für alle Positionen der Struktur gemessen werden. Dies kann auf unterschiedliche Weise geschehen:



PCT/EP01/09049

WO 02/12945

1. Durch Messung am Mechanischen Stellglied, welches für die Verschiebung der Struktur verantwortlich ist (z.B. Scanner).

- 2. Durch Bestimmung aus dem aufgenommenen Bild z.B. durch Fouriertransformation oder durch Approximation der aufgenommen Intensitätswerte mit einer Sinusfunktion.
- 3. Bestimmung wie unter 2. jedoch mit einem Sensor, der die projizierte Struktur direkt aufnimmt. Dies kann auch dadurch erreicht werden, daß ein optisches Element im Strahlengang angeordnet wird, das die Struktur direkt auf einem Teilbereich des Detektors abbildet, welcher auch zur Aufnahme der Intensitäten von der Probe verwendet wird.

Bei der Bestimmung der Verschiebung der Struktur ist es ausreichend die Verschiebung relativ zur ersten Position zu bestimmen.

Zur Bestimmung der Modulationstiefe betrachten wir N Intensitätswerte die bei N Positionen der Struktur aufgenommen wurden und vergeben in Gleichung 2 für die n-te Position den Index n.

$$I_{x,y}(\varphi_n) = a_{0x,y} + a_{1x,y} \cdot \sin(\varphi_n) + b_{1x,y} \cdot \cos(\varphi_n)$$
 Gleichung 20

Die gemessenen Intensitäten  $M_{x,y}(\varphi_n)$  können von den zu erwartenden Intensitäten  $I_{x,y}(\varphi_n)$  abweichen. Zur Approximation kann das Verfahren der kleinsten Fehlerquadrate verwendet werden:

$$\sum_{n=0}^{N-1} (M_{x,y}(\varphi_n) - I_{x,y}(\varphi_n))^2 \to \min$$
 Gleichung 21

Die Ableitungen nach  $a_{0x,y}$ ,  $a_{1x,y}$  und  $b_{1x,y}$  liefern das lineare Gleichungssystem

$$\begin{pmatrix} N & \sum_{n=0}^{N-1} \sin(\varphi_n) & \sum_{n=0}^{N-1} \cos(\varphi_n) \\ \sum_{n=0}^{N-1} \sin(\varphi_n) & \sum_{n=0}^{N-1} \sin^2(\varphi_n) & \sum_{n=0}^{N-1} \sin(\varphi_n) \cos(\varphi_n) \\ \sum_{n=0}^{N-1} \cos(\varphi_n) & \sum_{n=0}^{N-1} \sin(\varphi_n) \cos(\varphi_n) & \sum_{n=0}^{N-1} \cos^2(\varphi_n) \end{pmatrix} \bullet \begin{pmatrix} a_{0x,y} \\ a_{1x,y} \\ b_{1x,y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sum_{n=0}^{N-1} M_{x,y}(\varphi_n) \\ \sum_{n=0}^{N-1} \sin(\varphi_n) M_{x,y}(\varphi_n) \\ \sum_{n=0}^{N-1} \cos(\varphi_n) M_{x,y}(\varphi_n) \end{pmatrix}$$
Gleichung 22

Das Gleichungssystem ist lösbar für N>2. Die Matrix ist nur von den Positionen abhängig und braucht zur Lösung des Systems nur einmal pro Bildsequenz invertiert zu werden. Die Modulationstiefe erhält man dann aus  $a_{1x,y}$  und  $b_{1x,y}$  mit Gleichung 5.

Das Verfahren kann in vergleichbarer Weise auch auf die Fälle erweitert werden, wo die projizierte Struktur nicht sinusförmig ist, indem mit einer anderen Funktion approximiert wird.

# 1.3.5 Minimieren des Bleichens der Farbstoffe in Fluoreszenzanwendungen

Um den Effekt des Ausbleichens von Farbstoffen zu minimieren, wird die zu untersuchende Probe idealerweise nur während der Kamera-Belichtungszeit beleuchtet. Der Einfluß einer Dauerbelichtung während der Aufnahme von z.B. drei einzelnen Phasenbildern zur erzeugung

CID: <WO\_\_0212945A2\_I\_>

eines optischen Schnittes wird um so größer, je kürzer die Belichtungszeit im Vergleich zur Datenübertragungszeit (von der Kamera zum PC) gewählt werden kann und je höher die Belichtungsintensität gewählt wird. Typische Datenübertragungszeiten für Digitale CCD-Kameras liegen z.Zt im Bereich von etwa 10-100 ms bei einer Auflösung von etwa 512x512 Pixel/Bild. Bei Belichtungszeiten in diesem Zeitbereich wird bereits die Probe unter Umständen signifikant beschädigt, ohne die Fluoreszenemission während der Datenübertragung zu nutzen. Um die Probe möglichst schonend zu behandeln ist es wünschenswert einen schnellen beleuchtungsseitigen Verschluß (Shutter) zu integrieren. Eine einfache Lösung besteht in der Verwendung von elektromagnetischen "Uniblitz" Shuttern der Fa. Vincent Associates, 1255 University Avenue, Rochester, New York 14607. Eine alternative Lösung besteht in der in Abbildung 5 dargestellten Anordnung. Der dargestellte Shutter besteht aus einem Planspiegel (22), dessen Winkel zur optischen Achse mittels z.B. Scanner eingestellt werden kann, einem nachfolgenden Prisma (21) und einem feststehenden Spiegel (23). Durch diese Kombination kann eine "offene" oder Durchgangsstellung (Strahlengang mit durchgezogenen Linien) und eine "geschlossene" oder Verschluß-Stellung (Strahlengang gestrichelt) realisiert werden. Die möglichen Schaltzeiten sind abhängig von dem verwendeten Scanner und der Größe des Planspiegels. Typische Schaltzeiten für Spiegeldurchmesser von ca. 25 mm liegen bei etwa 1ms.

# 1.3.6 Algorithmus zur Minimierung von Artefakten durch Bleichen von Farbstoffen in Fluoreszenzanwendungen

Um Bleichen von Farbstoffen zu kompensieren kann bei einem linearen Ansatz die folgende Reihenfolge für die Aufnahme der Phasenbilder verwendet werden

$$I_{x,y}(0), I_{x,y}(\frac{2\pi}{3}), I_{x,y}(\frac{4\pi}{3}), I_{x,y}(\frac{4\pi}{3}), I_{x,y}(\frac{2\pi}{3}), I_{x,y}(0)$$

Die Reihenfolge der oben dargestellten Sequenz steht dabei für die zeitliche Reihenfolge der Acquisition der Phasenbilde. Aus den jeweils 3 Phasenbildern

$$I_{x,y}(0), I_{x,y}(\frac{2\pi}{3}), I_{x,y}(\frac{4\pi}{3})$$

und

$$I_{x,y}\left(\frac{4\pi}{3}\right), I_{x,y}\left(\frac{2\pi}{3}\right), I_{x,y}\left(0\right)$$

sind z.B. jeweils die optischen Schnitte unter Verwendung der Gleichung 10 zu berechnen und der Mittelwert zu bilden.

$$\frac{I_{\text{sectioned }xy}}{I_{\text{sectioned }xy}} = \frac{I_{\text{sectioned }xy}\left(0, \frac{2\pi}{3}, \frac{4\pi}{3}\right) + I_{\text{sectioned }xy}\left(\frac{4\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}, 0\right)}{2}$$
Gleichung 24

Damit wird in einer linearen Näherung des Bleichvorgangs die Artefaktbildung im berechneten optischen Schnittbild minimiert.

# 1.4 Gittererkennung, Modulerkennung

WO 02/12945 PCT/EP01/09049

Um ein einfaches mechanisches Umschalten von konventioneller Mikroskopaufnahme zur strukturierten Beleuchtung und umgekehrt zu ermöglichen, ist es vorteilhaft eine freie Position mit einer Leuchtfeldblende mit dem Gitter zu kombinieren. Diese Situation ist in Abbildung 8 dargestellt.

Da bei der strukturierten Beleuchtung die Tiefendiskriminierung u.a. von der effektiven Gitterfrequenz abhängt diese wiederum durch die beleuchtungsseitige Gesamt-Vergrößerung (Tubuslinse + Kondensor bzw. Objektiv) bestimmt wird, ist es vorteilhaft eine einfache Möglichkeit zu schaffen um die bei der Projektionverwendeten Gitter auswechseln zu können

Um Fehler bei falsch eingesetzten Gittern zu vermeiden ist es vorteilhaft z.B: die mechanisch gefaßten Gitter zu codieren. Dazu kann die in Abbildung 12 dargestellte Codierung verwendet werden.

## 2 Ansprüche

#### Anspruch 1

Eine Anordnung zur Erhöhung der Tiefendiskriminierung optisch abbildender Systeme durch

- Projektion einer periodischen Struktur in das Objekt
- Detektion von N, N>=3 strukturierten Bildern des Objekts mit Phasenwinkeln

$$\varphi_n = n \frac{2\pi}{N}$$
,  $n = 0..N-1$  der projizierten Struktur

• Erzeugung optischer Schnitte durch Auswerten der Bilder mit den N unterschiedlicher Phasenwinkeln mit Gleichung 5b

#### Anspruch 2

Eine Anordnung zur Erhöhung der Tiefendiskriminierung optisch abbildender Systeme durch

- · Projektion einer periodischen Struktur in das Objekt
- Detektion von 3 strukturierten Bildern des Objekts mit den 3 Phasenwinkeln 0°,120°,240° der projizierten Struktur
- Erzeugung optischer Schnitte durch Auswerten der 3 Bilder mit unterschiedlicher Phase mit Gleichung 10

#### Anspruch 3

Eine Anordnung zur Erhöhung der Tiefendiskriminierung optisch abbildender Systeme durch

- Projektion einer periodischen Struktur in das Objekt
- Detektion von 4 strukturierten Bildern des Objekts mit den 4 Phasenwinkeln 0°,90°,180°,270° der projizierten Struktur
- Erzeugung optischer Schnitte durch Auswerten der 4 Bilder mit unterschiedlicher Phasen mit Gleichung 11

### Anspruch 4

Eine Anordnung zur Erhöhung der Tiefendiskriminierung optisch abbildender Systeme durch Projektion einer periodischen Struktur in das Objekt durch

- · Projektion einer periodischen Struktur in das Objekt
- Detektion von N, N>=3 strukturierten Bildern des Objekts mit Phasenwinkeln

$$\varphi_n = n \frac{2\pi}{N}$$
,  $n = 0. N - 1$  der projizierten Struktur

 Berechnung strukturfreier Bilder mit Gleichung 7, wobei das damit berechnete Bild des Objekts keine erhöhte Tiefendikriminierung aufweist.

#### Anspruch 5

Eine Anordnung zur Erhöhung der Tiefendiskriminierung optisch abbildender Systeme durch Projektion einer periodischen Struktur in das Objekt durch



- Projektion einer periodischen Struktur in das Objekt
- Detektion von 2 strukturierten Bildern des Objekts mit Phasenwinkeln von 0° und
- Berechnung eines synthetischen Bildes mit Gleichung 12c, wobei das damit berechnete Bild des Objekts keine erhöhte Tiefendikriminierung aufweist.

#### Anspruch 6

Eine Anordnung zur Erhöhung der Tiefendiskriminierung optisch abbildender Systeme durch Projektion einer periodischen Struktur in das Objekt durch

- Projektion einer periodischen Struktur in das Objekt
- Detektion von 4 strukturierten Bildern des Objekts mit Phasenwinkeln von
- Berechnung eines synthetischen Bildes mit Gleichung 7, wobei das damit berechnete Bild des Objekts keine erhöhte Tiefendikriminierung aufweist.

#### Anspruch 7

Eine Anordnung zur Erhöhung der Tiefendiskriminierung optisch abbildender Systeme durch Projektion einer periodischen Struktur in das Objekt durch

- Projektion einer periodischen Struktur in das Objekt
- Detektion von 3 strukturierten Bildern des Objekts mit Phasenwinkeln von 0°,120°
- Berechnung eines synthetischen Bildes mit Gleichung 12a, wobei das damit berechnete Bild des Objekts keine erhöhte Tiefendikriminierung aufweist.

### Anspruch 8

Eine Anordnung zur Erhöhung der Tiefendiskriminierung optisch abbildender Systeme durch Projektion einer periodischen Struktur in das Objekt durch

- Projektion einer periodischen Struktur in das Objekt
- Detektion von 4 strukturierten Bildern des Objekts mit Phasenwinkeln von
- Berechnung eines synthetischen Bildes mit Gleichung 12b, wobei das damit berechnete Bild des Objekts keine erhöhte Tiefendikriminierung aufweist.

### Anspruch 9

Eine Anordnung zur Erhöhung der Tiefendiskriminierung optisch abbildender Systeme laut Anspruch 1-9 wobei die Ortsphase der projizierten Struktur durch eine um eine Achse senkrecht zur optischen Achse drehbare planparallele Platte eingestellt wird.

#### Anspruch 10

Eine Anordnung nach Anspruch 9 wobei die Ortsphase durch einen galvanischen Scanner eingestellt wird.

## Anspruch 11

Eine Anordnung nach Anspruch 1-10 wobei zusätzlich die Struktur in axialer Richtung bewegt werden kann.

#### Anspruch 12

Eine Anordnung nach Anspruch 1-10 wobei zusätzlich die "beleuchtungsseitige Tubuslinse" in axialer Richtung bewegt werden kann.

#### Anspruch 13

Eine Anordnung nach Anspruch 11 –12 mit motorischer Bewegung.

#### Anspruch 14

Eine Anordnung nach Anspruch 11 mit motorischer Bewegung entsprechend Abbildung 7a,7b.,

#### Anspruch 15

Eine Anordnung nach Anspruch 11 mit motorischer Bewegung eines optischen Keils entsprechend Abbildung 9.

### Anspruch 16

Eine Anordnung nach Anspruch 1-15 in Kombination mit der Messung der Lichtintensität mit einem lichtempfindlichen Detektor

#### Anspruch 17

Eine Anordnung nach Anspruch 16 in Kombination mit der Messung der Lichtintensität mit einem lichtempfindlichen Detektor, wobei als lichtempfindlicher Detektor eine Photodiode verwendet wird.

#### Anspruch 18

Eine Anordnung nach Anspruch 16,17 wobei das digitalisierte Signal des lichtempfindliehen Detektors zur Normierung der Bildhelligkeit verwendet wird.

#### Anspruch 19

Eine Anordnung nach Anspruch 18 wobei das digitalisierte Signal des lichtempfindliehen Detektors zur Normierung der Bildhelligkeit unter Verwendung der Gleichung 17 verwendet wird.

#### Anspruch 20

Eine Anordnung nach Anspruch 1-19 wobei die Berechnung tiefendiskriminierter Bilder durch Lösen des durch die Gleichungen 20,21,22 gegebenen Gleichungssystems erhalten wird.

weitere unteransprüche nach einem der vorangehenden Ansprüche:

Verwendung eines automatischen Verschlußes (Shutter)

Verwendung eines Shutters nach Abbildung 5



WO 02/12945



Minimierung von Artefakten durch Anwendung der Mittelung nach Gleichung 24 Realisierung eines Moduls mit 2 Positionen nach Abbildung 8. Codierung der Gitter mit Barcode zur automatischen Erkennung des Gitters Codierung der Gitter mit Strichcode zur automatischen Erkennung des Gitters Wechselbare Gitter

Anwendung bei allen linearen Wechselwirkungen Anwendung in der Mikroskopie Anwendung in der Mikroskopie im Auflicht Anwendung in der Mikroskopie im Auflicht-Hellfeld Anwendung in der Mikroskopie im Durchlicht Anwendung in der Auflicht-Fluoreszenz Mikroskopie

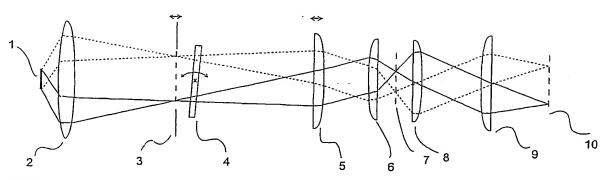


Abbildung 1

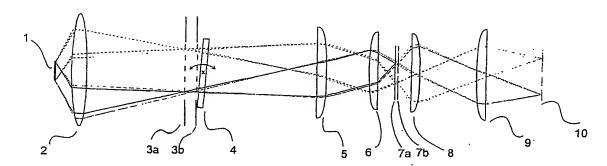


Abbildung 2

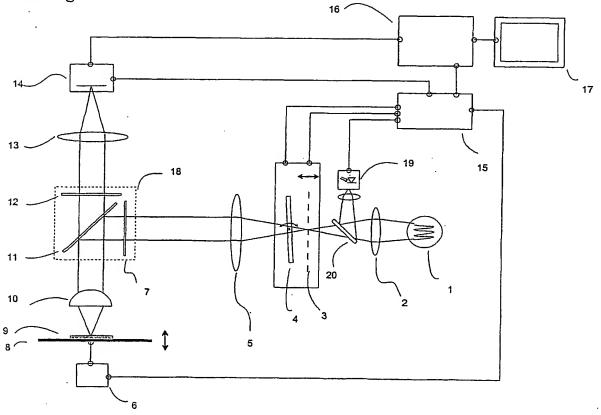
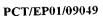
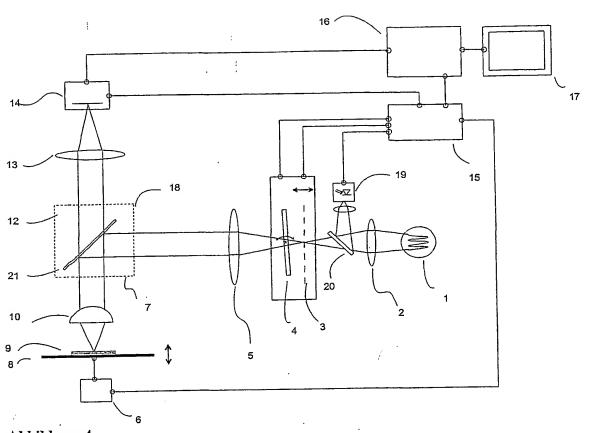


Abbildung 3







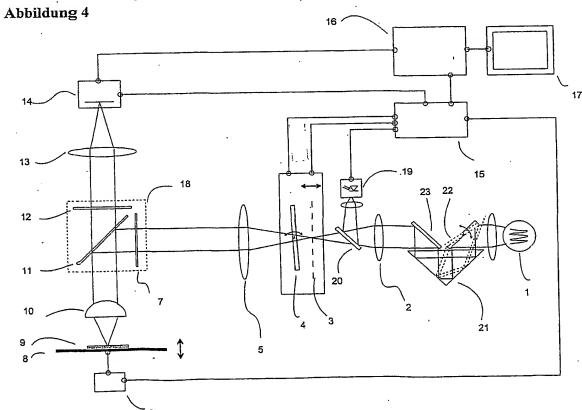
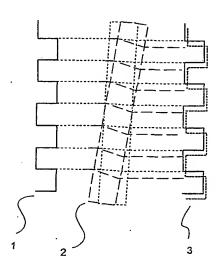
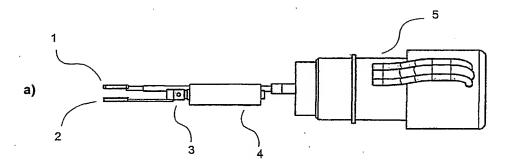


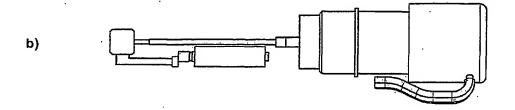
Abbildung 5

WO 02/12945

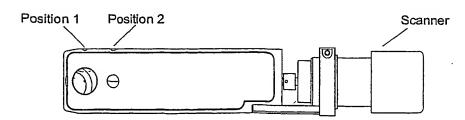


# Abbildung 6





# Abbildung 7



# Abbildung 8

WO 02/12945 PCT/EP01/09049

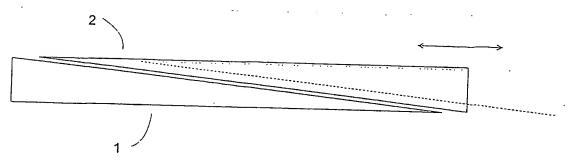


Abbildung 9

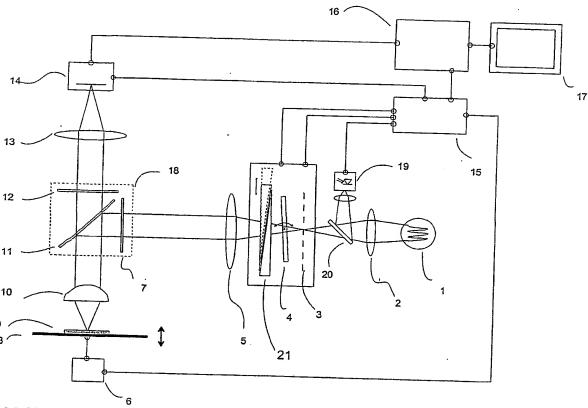


Abbildung 10

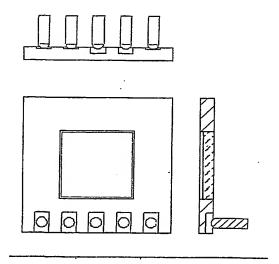


Abbildung 12

Abbildung 13

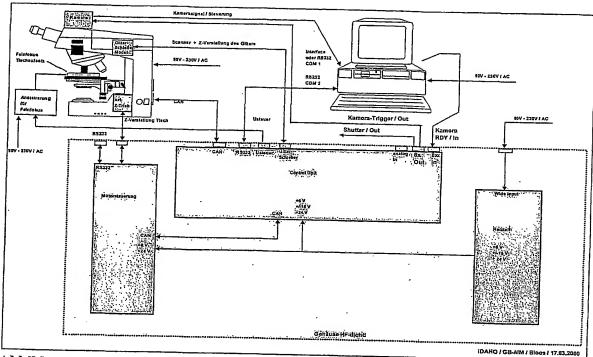
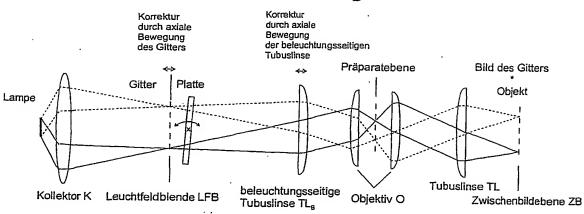


Abbildung 11

nu Fig.1



CITTO OF THE PROPERTY.

THIS PAGE BLANK (USPTO)

#### (12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro



# 

(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 14. Februar 2002 (14.02.2002)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 02/12945 A3

(51) Internationale Patentklassifikation7:

(21) Internationales Aktenzeichen:

G02B 21/00 PCT/EP01/09049

(22) Internationales Anmeldedatum:

4. August 2001 (04.08.2001)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:

100 38 527.3

8. August 2000 (08.08.2000) DE

US): CARL ZEISS JENA GMBH [DE/DE]; Carl-Zeiss-Promenade 10, 07745 Jena (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Ersinder/Anmelder (nur für US): GERSTNER, Volker [DE/DE]; Sophienstrasse 30, 07743 Jena (DE). HECHT, Frank [DE/DE]; Am Schönblick 19, 99425 Weimar (DE). LANGE, Ralph [DE/DE]; Liselotte-Hermann-Strasse 26a, 07747 Jena (DE). BLOOS, Helmut [DE/DE]; Felix-Auerbach-Str. 20, 07747 Jena (DE).

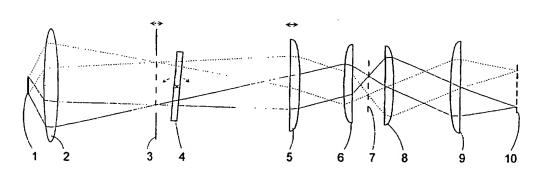
(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von

(74) Gemeinsamer Vertreter: CARL ZEISS JENA GMBH: Carl-Zeiss-Promenade 10, 07745 Jena (DE).

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: ASSEMBLY FOR INCREASING THE DEPTH DISCRIMINATION OF AN OPTICAL IMAGING SYSTEM

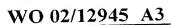
(54) Bezeichnung: ANORDNUNG ZUR ERHÖHUNG DER TIEFENDISKRIMINIERUNG OPTISCH ABBILDENDER SYS-



(57) Abstract: The invention relates to a method for increasing the depth of contrast during microscopic imaging. The method and implementation described can be designated as structured illumination, which creates quasi-confocal optical sections. During the implementation of the method, a grid structure, located in the illumination field stop plane of a microscope, the object plane and the TV intermediate-image plane of a microscope are arranged "confocally". This assembly enables the grid structure to be projected into the object plane of the microscope and the object, thus structured, to be reproduced on the TV intermediate-image plane using the following optical system. Optical sections are created by the calculation of the modulation depth of the structured object. The object is reproduced perpendicular to the direction of observation on several focus planes, to achieve a 3-dimensional registration of said object and is detected using an array-detector (e.g. CCD camera). The method and implementation of structured illumination described in this patent can primarily be used in the field of reflection and fluorescent microscopy.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Methode zur Erhöhung des Tiefenkontrasts bei der mikroskopischen Abbildung. Die dargestellte Methode und Realisierung kann als strukturierte Beleuchtung zur Erzeugung quasi-konfokaler optischer Schnitte bezeichnet werden. Bei der Realisierung der Methode werden eine Gitterstruktur, die sich in der Leuchtfeldblendenebene Schnitte bezeichnet werden. Bei der Realisierung der Methode werden eine Gitterstruktur, die sich in der Leuchtfeldblendenebene eines Mikroskops befindet, die Objektebene und die TV-Zwischen-bildebene eines Mikroskops "konfokal" angeordnet. Durch diese Anordnung wird die Gitterstruktur in die Objektebene des Mikroskops projiziert und das derart strukturierte Objekts über die nachfolgende Optik in die TV-Zwischenbildebene des Mikroskops abgebildet. Durch Berechnung der Modulationstiefe des strukturierten Objekts werden optische Schnitte generiert. Eine 3-dimensionale Erfassung

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]





- (81) Bestimmungsstaaten (national): JP, US.
- (84) Bestimmungsstaaten (regional): europäisches Patent (AT. BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR).

#### Veröffentlicht:

mit internationalem Recherchenbericht

- mit geänderten Ansprüchen
- (88) Veröffentlichungsdatum des internationalen Recherchenberichts: 10. Mai 2002

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

des Objekts wird dadurch realisiert, dass das Objekt in mehreren Schärfeebenen senkrecht zur Beobachtungsrichtung abgebildet und mittels Array-Detektor (z.B. CCD-Kamera) detektiert wird. Vorrangig kann die hier dargestellte Methode und Realisierung der strukturierten Beleuchtung in der Reflexions- und Fluoreszenzmikroskopie eingesetzt werden.

Inter. .onal Application No

PCT/EP 01/09049 A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER IPC 7 G02B21/00 According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) IPC 7 G02B Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used) EPO-Internal, PAJ C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Relevant to claim No. WO 98 45745 A (WILSON TONY ; ISIS 1-8, X INNOVATION (GB); JUSKAITIS RIMVYDAS (GB); 11-20 NEIL M) 15 October 1998 (1998-10-15) abstract page 9, line 20 -page 10, line 11 figure 1 9,10 Υ US 4 984 893 A (LANGE STEVEN R) Υ 9,10 15 January 1991 (1991-01-15) column 2, line 50 -column 3, line 16 figure 1 PATENT ABSTRACTS OF JAPAN 9,10 vol. 1995, no. 09, 31 October 1995 (1995-10-31) & JP 07 159324 A (SHIMADZU CORP), 23 June 1995 (1995-06-23) abstract Further documents are listed in the continuation of box C. Patent family members are listed in annex. Special categories of cited documents: "T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the 'A' document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance invention "E" earlier document but published on or after the international "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) involve an inventive step when the document is taken alone document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such docu-"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or ments, such combination being obvious to a person skilled document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed "&" document member of the same patent family Date of the actual completion of the international search Date of mailing of the international search report 05/02/2002 23 January 2002 Name and mailing address of the ISA Authorized officer Reuropeas of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentiaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Faxc (+31-70) 340-3016

Luck, W



information on patent family members

intern. nai Application No PCT/EP 01/09049

Patent document cited in search report		Publication date		Patent family member(s)	Publication date
WO 9845745	A	15-10-1998	AT AU AU DE EP WO GB JP	208911 T 737617 B2 6926498 A 69802514 D1 0972220 A1 9845745 A1 2338858 A ,B 3066874 B2 2000506634 T	15-11-2001 23-08-2001 30-10-1998 20-12-2001 19-01-2000 15-10-1998 29-12-1999 17-07-2000 30-05-2000
US 4984893	Α	15-01-1991	NONE		
JP 07159324	Α	23-06-1995	NONE		

Inter: Jinetes Aktenzeichen
PCT/EP 01/09049

. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES PK 7 G02B21/00 A. KLASS IPK 7 Nach der Internationalen Patentklassrhkation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK B. RECHERCHIERTE GEBIETE Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikabonssystem und Klassifikationssymbole) IPK 7 GO2B Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstott gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe) EPO-Internal, PAJ C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile Betr. Anspruch Nr. Kategorie® 1-8, WO 98 45745 A (WILSON TONY ; ISIS X INNOVATION (GB); JUSKAITIS RIMVYDAS (GB); 11-20 NEIL M) 15. Oktober 1998 (1998-10-15) abstract Seite 9, Zeile 20 -Seite 10, Zeile 11 9,10 Abbildung 1 Y 9,10 US 4 984 893 A (LANGE STEVEN R) Υ 15. Januar 1991 (1991-01-15) Spalte 2, Zeile 50 -Spalte 3, Zeile 16 Abbildung 1 9,10 PATENT ABSTRACTS OF JAPAN Α vol. 1995, no. 09, 31. Oktober 1995 (1995-10-31) & JP 07 159324 A (SHIMADZU CORP), 23. Juni 1995 (1995-06-23) Zusammenfassung Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu Siehe Anhang Patentfamilie \*T\* Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Besondere Kategorien von angegebenen Veroffentlichungen : \*A\* Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist \*E\* ätteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden Anmeldedatum veröffentlicht worden ist "L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden "Y soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichung dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist ausgeführt) O Veröffentlichung, die sich auf eine mundliche Offenbarung, verontentitioning, die sich aus eine hundliche Onematung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist '&' Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist Absendedatum des internationalen Recherchenberichts Datum des Abschlusses der internationalen Recherche 05/02/2002 23. Januar 2002 Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Bevollmächtigter Bediensteter Europäisches Patentami, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31–70) 340–2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31–70) 340–3016 Luck, W

# INTERNATIONALF RECHENCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Intern. .iales Aktenzeichen PCT/EP 01/09049

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie			Daturn der Veröffentlichung	
WO 9845745	Α	15-10-1998	AT	208911	T	15-11-2001	
			AU AU	737617 6926498		23-08-2001 30-10-1998	
			DE	69802514	• •	20-12-2001	
			EP	0972220		19-01-2000	
			WO	9845745	Al	15-10-1998	
			GB	2338858	A,B	29-12-1999	
			JP	3066874	B2	17-07-2000	
			JP	2000506634	T	30-05-2000	
US 4984893	A	15-01-1991	KEIN	IE			
JP 07159324	А	23-06-1995	KEINE				



(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro



# 

(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 14. Februar 2002 (14.02.2002)

**PCT** 

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 02/12945 A3

(51) Internationale Patentklassifikation7:

\_\_\_\_

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/EP01/09049

G02B 21/00

(22) Internationales Anmeldedatum:

4. August 2001 (04.08.2001)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:

100 38 527.3

8. August 2000 (08.08.2000)

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): GERSTNER, Volker [DE/DE]; Sophienstrasse 30, 07743 Jena (DE). HECHT, Frank [DE/DE]; Am Schönblick 19, 99425 Weimar (DE). LANGE, Ralph [DE/DE]; Liselotte-Hermann-Strasse 26a, 07747 Jena (DE). BLOOS, Helmut [DE/DE]; Felix-Auerbach-Str. 20, 07747 Jena (DE).

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): CARL ZEISS JENA GMBH [DE/DE]; Carl-Zeiss-

Promenade 10, 07745 Jena (DE).

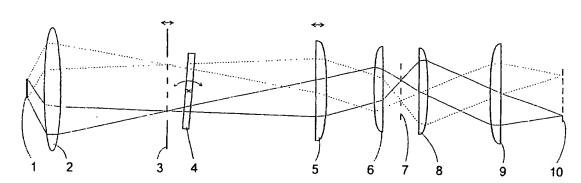
(74) Gemeinsamer Vertreter: CARL ZEISS JENA GMBH; Carl-Zeiss-Promenade 10, 07745 Jena (DE).

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: ASSEMBLY FOR INCREASING THE DEPTH DISCRIMINATION OF AN OPTICAL IMAGING SYSTEM

DE

(54) Bezeichnung: ANORDNUNG ZUR ERHÖHUNG DER TIEFENDISKRIMINIERUNG OPTISCH ABBILDENDER SYSTEM



(57) Abstract: The invention relates to a method for increasing the depth of contrast during microscopic imaging. The method and implementation described can be designated as structured illumination, which creates quasi-confocal optical sections. During the implementation of the method, a grid structure, located in the illumination field stop plane of a microscope, the object plane and the TV intermediate-image plane of a microscope are arranged "confocally". This assembly enables the grid structure to be projected into the object plane of the microscope and the object, thus structured, to be reproduced on the TV intermediate-image plane using the following optical system. Optical sections are created by the calculation of the modulation depth of the structured object. The object is reproduced perpendicular to the direction of observation on several focus planes, to achieve a 3-dimensional registration of said object and is detected using an array-detector (e.g. CCD camera). The method and implementation of structured illumination described in this patent can primarily be used in the field of reflection and fluorescent microscopy.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Methode zur Erhöhung des Tiefenkontrasts bei der mikroskopischen Abbildung. Die dargestellte Methode und Realisierung kann als strukturierte Beleuchtung zur Erzeugung quasi-konfokaler optischer Schnitte bezeichnet werden. Bei der Realisierung der Methode werden eine Gitterstruktur, die sich in der Leuchtfeldblendenebene eines Mikroskops befindet, die Objektebene und die TV-Zwischen-bildebene eines Mikroskops "konfokal" angeordnet. Durch diese Anordnung wird die Gitterstruktur in die Objektebene des Mikroskops projiziert und das derart strukturierte Objekts über die nachfolgende Optik in die TV-Zwischenbildebene des Mikroskops abgebildet. Durch Berechnung der Modulationstiefe des strukturierten Objekts werden optische Schnitte generiert.

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

WO 02/12945 A3

## WO 02/12945 A3



- (81) Bestimmungsstaaten inationali: JP, US.
- (84) Bestimmungsstaaten (regional): europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FL, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR).

#### Veröffentlicht:

- -- mit internationalem Recherchenbericht
- mit geänderten Ansprachen

(88) Veröffentlichungsdatum des internationalen Recherchenberichts: 10. Mai 2002

Veröffentlichungsdatum der geänderten Ansprüche:

6. Juni 2003

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

Eine 3-dimensionale Erfassung des Objekts wird dadurch realisiert, dass das Objekt in mehreren Schärfeebenen senkrecht zur Beobachtungsrichtung abgebildet und mittels Array-Detektor (z.B. CCD-Kamera) detektiert wird. Vorrangig kann die hier dargestellte Methode und Realisierung der strukturierten Beleuchtung in der Reflexions- und Fluoreszenzmikroskopie eingesetzt werden.

#### GEÄNDERTE ANSPRÜCHE

[beim Internationalen Büro am 11. März 2002 (11.03.02) eingegangen; neue Ansprüche 21-30 hinzugefügt; alle weiteren Ansprüche unverändert (2 Seiten)]

12.

Eine Anordnung nach einem der Ansprüche 1-10 wobei zusätzlich die "beleuchtungsseitige Tubuslinse" in axialer Richtung bewegt wird.

13.

Eine Anordnung nach Anspruch 11 – 12, mit motorischer Bewegung.

14.

Eine Anordnung nach Anspruch 11 mit motorischer Bewegung entsprechend Abbildung 7a.7b.

15.

16.

Eine Anordnung nach Anspruch 1-15 in Kombination mit der Messung der Lichtintensität mit einem lichtempfindlichen Detektor

17.

Eine Anordnung nach Anspruch 16 in Kombination mit der Messung der Lichtintensität mit einem lichtempfindlichen Detektor, wobei als lichtempfindlicher Detektor eine Photodiode verwendet wird.

18.

Eine Anordnung nach Anspruch 16,17 wobei das digitalisierte Signal des lichtempfindliehen Detektors zur Normierung der Bildhelligkeit verwendet wird.

19.

Eine Anordnung nach Anspruch 18 wobei das digitalisierte Signal des lichtempfindliehen Detektors zur Normierung der Bildhelligkeit unter Verwendung der Gleichung 17 verwendet wird.

20.

Eine Anordnung nach einem der Ansprüche 1-19 wobei die Berechnung tiefendiskriminierter Bilder durch Lösen des durch die Gleichungen 20,21,22 gegebenen Gleichungssystems erhalten wird.

21.

Anordnung nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei zur Kontrolle der Belichtungszeit ein ansteuerbarer Verschluß vorgesehen ist.

19



22.

Anordnung nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei eine Minimierung von Artefakten durch Anwendung der Mittelung nach Gleichung 24 erfolgt.

23.

Anordnung nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die periodische Struktur in einem einschiebbaren Modul vorgesehen ist.

24.

Anordnung nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die periodische Struktur auswechselbar ist.

25.

Anordnung nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei eine Codierung der periodischen Struktur mit Strichcode zur automatischen Erkennung vorgesehen ist.

26.

Anordnung nach einem der vorangehenden Ansprüche, gekennzeichnet durch ihre Anwendung in der Mikroskopie.

27.

Anordnung nach Anspruch 27, gekennzeichnet durch ihre Anwendung in der Mikroskopie im Auflicht.

28.

Anordnung nach Anspruch 27, gekennzeichnet durch ihre Anwendung in der Mikroskopie im Auflicht- Hellfeld.

29.

Anordnung nach Anspruch 27, gekennzeichnet durch ihre Anwendung in der Mikroskopie im Durchlicht.

30.

Anordnung nach Anspruch 27, gekennzeichnet durch ihre Anwendung in der Auflicht-Fluoreszenz Mikroskopie.

GEÄNDERTES BLATT (ARTIKEL 19)



# (12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

### BERICHTIGTE FASSUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro



# ) HERRE BUILDING DE RECHE BEIDE HOLLE HERRE BEIDE HERRE BEIDE BEIDE BEIDE BEIDE BEIDE BEIDE BEIDE HERRE BEREI

(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 14. Februar 2002 (14.02.2002)

**PCT** 

# (10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 02/012945 A3

(51) Internationale Patentklassifikation7:

\_\_\_\_

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/EP01/09049

G02B 21/00

(22) Internationales Anmeldedatum:

4. August 2001 (04.08.2001)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:

100 38 527.3

8. August 2000 (08.08.2000) DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): CARL ZEISS JENA GMBH [DE/DE]; Carl-Zeiss-Promenade 10, 07745 Jena (DE).

(72) Erfinder; und

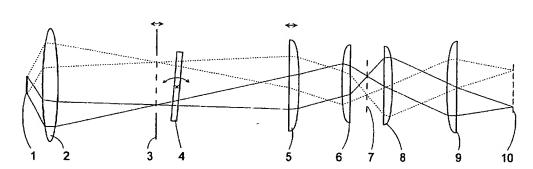
(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): GERSTNER, Volker [DE/DE]; Sophienstrasse 30, 07743 Jena (DE). HECHT, Frank [DE/DE]; Am Schönblick 19, 99425 Weimar (DE). LANGE, Ralph [DE/DE]; Liselotte-Hermann-Strasse 26a, 07747 Jena (DE). BLOOS, Helmut [DE/DE]; Felix-Auerbach-Str. 20, 07747 Jena (DE).

(74) Gemeinsamer Vertreter: CARL ZEISS JENA GMBH; Carl-Zeiss-Promenade 10, 07745 Jena (DE).

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: ASSEMBLY FOR INCREASING THE DEPTH DISCRIMINATION OF AN OPTICAL IMAGING SYSTEM

(54) Bezeichnung: ANORDNUNG ZUR ERHÖHUNG DER TIEFENDISKRIMINIERUNG OPTISCH ABBILDENDER SYSTEM



(57) Abstract: The invention relates to a method for increasing the depth of contrast during microscopic imaging. The method and implementation described can be designated as structured illumination, which creates quasi-confocal optical sections. During the implementation of the method, a grid structure, located in the illumination field stop plane of a microscope, the object plane and the TV intermediate-image plane of a microscope are arranged "confocally". This assembly enables the grid structure to be projected into the object plane of the microscope and the object, thus structured, to be reproduced on the TV intermediate-image plane using the following optical system. Optical sections are created by the calculation of the modulation depth of the structured object. The object is reproduced perpendicular to the direction of observation on several focus planes, to achieve a 3-dimensional registration of said object and is detected using an array-detector (e.g. CCD camera). The method and implementation of structured illumination described in this patent can primarily be used in the field of reflection and fluorescent microscopy.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Methode zur Erhöhung des Tiefenkontrasts bei der mikroskopischen Abbildung. Die dargestellte Methode und Realisierung kann als strukturierte Beleuchtung zur Erzeugung quasi-konfokaler optischer Schnitte bezeichnet werden. Bei der Realisierung der Methode werden eine Gitterstruktur, die sich in der Leuchtfeldblendenebene eines Mikroskops befindet, die Objektebene und die TV-Zwischen-bildebene eines Mikroskops "konfokal" angeordnet. Durch diese Anordnung wird die Gitterstruktur in die Objektebene des Mikroskops projiziert und das derart strukturierte Objekts über die nachfolgende Optik in die TV-Zwischenbildebene des Mikroskops abgebildet. Durch Berechnung der Modulationstiefe des strukturierten Objekts werden optische Schnitte generiert. Eine 3-dimensionale Erfassung

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]



### WO 02/012945 A3



(81) Bestimmungsstaaten (national): JP, US.

(84) Bestimmungsstaaten (regional): europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR).

#### Veröffentlicht:

- mit internationalem Recherchenbericht
- mit geänderten Ansprüchen
- (88) Veröffentlichungsdatum des internationalen Recherchenberichts: 10. Mai 2002

Veröffentlichungsdatum der geänderten Ansprüche:

6. Juni 2002

- (48) Datum der Veröffentlichung dieser berichtigten Fassung: 30. Oktober 2003
- (15) Informationen zur Berichtigung: siehe PCT Gazette Nr. 44/2003 vom 30. Oktober 2003, Section II

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

des Objekts wird dadurch realisiert, dass das Objekt in mehreren Schärfeebenen senkrecht zur Beobachtungsrichtung abgebildet und mittels Array-Detektor (z.B. CCD-Kamera) detektiert wird. Vorrangig kann die hier dargestellte Methode und Realisierung der strukturierten Beleuchtung in der Reflexions- und Fluoreszenzmikroskopie eingesetzt werden.



## Anordnung zur Erhöhung der Tiefendiskriminierung optisch abbildender Systeme

#### Stand der Technik

#### **Patente**

- [1] Gröbler et al
  - US Patent 5,493,400, "Arrangement for projecting a test pattern onto a surface to be investigated"
  - Prioritätsdatum 7. Juni 1993
- [2] G. Schöppe et al.
  - DE Anmeldung "Optisches Projektionsgitter"
  - Prioritätsdatum 26. Oct. 1993
- [3] G. Schöppe
  - Verfahren und Vorrichtung zur Tiefenselektion von Mikroskopbildern DE Aktenzeichen 199 30 816 0. 0. Juli 1990
- DE Aktenzeichen 199 30 816.0, 9. Juli 1999
- [4] Ben Levy et al
  - US-Patent 5,867,604, "Imaging Measurement System", Continuation in Part of 08/510,632, Prioritätsdatum 3.Aug. 1995, US
- [5] Ben Levy et al.
  - PCT Anmeldung WO 97/06509, "Imaging Measurement System" Prioritätsdatum 3.Aug. 95

#### Veröffentlichungen

- [6] T. Wilson et al.
  - Method of obtaining optical sectioning by using structured light in a conventional microscope, Optics Letters 22 (24) 1997.
- [7] T. Wilson et al., Real-time three dimensional imaging of macroscopic structures, Journal of Microscopy 191 (2) 1998
- [8] M.A.A. Neil et al Real Time 3D fluorescence microscopy by two beam interference illumination, Optics Communications 153, 1998

#### WO 02/012945



- [9] F. Lanni et al., Grating image Systems for Optical Sectioning Fluorescence Microscopy of Cells, Tissues, and Small Organisms. Published in "Imaging Neurons-a laboratory manual, edited by R.Yuste, F.Lanni, A.Konnerth, Cold Spring Harbor Laboratory Press (2000).
- [10] Optical Sectioning Fluorescence Spectroscopy in a Programmable Array Microscope Q.S. Hanley, P. J. Verveer, T. M. Jovin Applied Spectroscopy 52 (6) 783 (1998)

#### Beschreibung der Abbildungen

In Abbildung 1 ist das vereinfachte optische Schema der strukturierten Beleuchtung dargestellt. Eingezeichnet ist der bildgebende Strahlengang (Lukenstrahlengang). Ein 1 dimensionales Transmissionsgitter (3), welches sich in einer Schärfeebene der dargestellten optischen Anordnung befindet, wird durch eine Lichtquelle (1) und nachfolgender Kollektoroptik (2) beleuchtet. Das Transmissionsgitter kann in axialer Richtung (parallel zur optischen Achse des Systems) bewegt werden. Die Bewegungsmöglichkeit ist durch den eingezeichneten Pfeil dargestellt. Dem Gitter folgt in Lichtrichtung eine planparallele Glasplatte (4). Der Winkel der planparallen Platte zur optischen Achse kann definiert eingestellt werden. Durch die nachfolgende beleuchtungsseitigen "Linsen" (5 + 6) (Tubuslinse und Objektiv bzw. Kondensor ) wird die Struktur in die Präparatebene (7) abgebildet. Die durch einen Pfeil dargestellte Bewegungsmöglichkeit der Linse (5) (Tubuslinse ) kann als alternative Lösung zur Bewegung des Gitters (3) verwendet werden, da eine axiale Verschiebung der Tubuslinse im Wesentlichen einer axialen Verschiebung der Schärfeebene gleichkommt.

Von dem Präparat ausgehendes Licht wird wiederum über ein Linsenpaar (8 + 9) (Objektiv und Tubuslinse) in die darauffolgende Schärfebene (10) abgebildet.

In Abbildung 2 ist der im allgemeinen auftretende Farblängsfehler der optischen Anordnung aus Abbildung 1 schematisch dargestellt. Eingezeichnet sind die Lukenstrahlengänge für zwei unterschiedliche Wellenlängen. Durch die chromatische Längsabberation der Linsenkombination liegen die Schärfeebenen für unterschiedliche Wellenlängen axial an unterschiedlichen Orten. Durch eine axiale Verschiebung des Gitters (bzw. der Tubuslinse (5) kann dieser chromatische Längsfehler korrigiert werden. Dies ist durch die Gitterpositionen (3a) und (3b) angedeutet. Außerdem wird für die beiden Wellenlängen axial nicht der gleiche Ort in der Probe scharf abgebildet. Dies ist durch die Schärfeebenen (7a) und (7b) dargestellt. Der Unterschied in der Lage der Schärfeebenen (7a) bzw. (7b)führt z.B: bei Mehrfachfluoreszenz zu einer fehlerhaften Erfassung des Objekts. Die chromatische Verschiebung der Schärfeebenen im Objekt kann über eine Software-Korrektur der axialen Positionen berücksichtigt werden.

In Abbildung 3 ist eine Ausführung der optischen Anordnung aus Abbildung 1 bzw. Abbildung 2 zur Auflicht-Fluoreszenzdetektion in der Mikroskopie dargestellt. Mittels einer Lampe (1)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Unter Linsen sollen hier im allgemeinen auch komplexe Linsenssyteme verstanden werden.



und nachfolgender Linse (2) wird eine Struktur 3 (Sinusgitter oder binäres Transmissionsgitter) beleuchtet Die Position der Struktur kann z.B. über eine motorisch getriebene Excenter-Bewegung axial variiert werden (siehe Abbildung 7). Zur Ansteuerung ist der Motor des Excenters über ein Kabel mit der Steuerungselektronik verbunden. Eine darauffolgende planparallele, transparente Glasplatte (4) (Material z.B. BK7 oder Quarzglas) kann z.B. mittels Scanner (Abbildung 7) in verschiedene Winkelpositionen relativ zur optischen Achse versetzt werden. Zur Ansteuerung ist der Scanner über ein Kabel mit der Elektronikbox verbunden. Durch den Parallelversatz der Platte kann die Ortsphase der Struktur variiert werden (Abbildung 5). Die nachfolgende (beleuchtungsseitige) Tubuslinse (5) bildet die Struktur in den Unendlichraum der ICS-Optik des Mikoskops ab. Durch den Anregungsfilter (7), den dichroitischen Strahlteiler (11) und das Objektiv (10) wird die Struktur in die Präparatebene abgebildet. Das Präparat (9) befindet sich auf dem höhenverstellbaren Objekttisch (8). Die Höhe des Tisches (8) kann mit dem Trieb (6) in Pfeilrichtung eingestellt werden. Dazu ist der Trieb über ein Kabel mit der Elektroniksteuerung (15) verbunden. Das von der Probe emittierte Fluoresenzlicht wird über den dichroitischen Farbteiler und den nachfolgenden Emissionsfilter (12) von dem Anregungslicht separiert. Anregungsfilter, dichroitischer Strahlteiler und Emissionsfilter sind in der Gruppe (18) zusammengefaßt dargestellt. Die strukturierte Fluoreszenzemision wird schließlich über eine Tubuslinse (13) auf die Kamerzwischenbildebene fokussiert. Der CCD-Chip der Kamera (14) detektiert die derart strukturierte Fluoeszenzemission. Die Kameradaten werden zum PC (16) übertragen. Durch den PC können über die elektronische Schnittstelle zur Steuerelektronik die axiale Position der Struktur (Gitter) und der Winkel der planparallelen Platte relativ zur optischen Achse eingestellt werden. Dazu wird die Steuerungselektronik mit einem z.B. galvanischen Scanner (z.B. M2T, Fa. General Scanning 500 Arsenal Street, Watertown, MA 02472) verbunden. Letzlich kann damit die Ortsphase des Gitters gestellt werden (Abbildung 6). Desweiteren ist die axiale Position des Gitters einstellbar. Damit können chromatische Längsfehler minimiert werden (Abbildung 2). Dadurch wird die Orts-Phasenabhängie Detektion und Verrechnung der strukturierten Bilder zur Berechnung eines optischen Schnittbildes bei unterschiedlichen chromatischen Bedingungen möglich. Das Ergebnis der Berechnung wird auf dem Monitor 17 dargetellt. Zur Messung der Beleuchtungsintensität wird über z.B. eine planparallele Platte (20) ein geringer Anteil des Anregungslichts ausgekoppelt und über eine Linse auf eine Photodiode (19) fokussiert. Die Spannung der Photodiode wird über eine Kabelverbindung zur Steuerelektronik geführt. Nach einer Analog-Digital-Wandlung wird der digitale Wert für die Korrektur von Instabilitäten der Lichtquelle verwendet.

> + ERSATZBLATT (REGEL 26)



Mögliche Realisierungen der axialen Verschiebung des Gitters und der Einstellung des Winkels der planparrallelen Platte sind Abbildung 7 zu entnehmen.

In Abbildung 4 ist eine entsprechende Anordnung für den Fall einer reflektierenden Probedargestellt. Dazu wird die umrahmte Baugruppe (18) aus Abbildung 3 durch einen 50:50 Strahlteiler (21) (z.B. semitransparenter Spiegel) ersetzt.

In Abbildung 5 ist ein erweitertes System mit einem elektronischen Verschluß ("Shutter") zur Kontrolle der Belichtungszyklen für die Kameradetektion dargestellt. Der hier dargestellte Shutter besteht aus einem Planspiegel (22), dessen Winkel zur optischen Achse mittels z.B. galvanischem Scanner eingestellt werden kann, einem nachfolgenden Prisma (21) und einem feststehenden Spiegel (23). Durch die dargestellte Kombination von Planspiegel mit einstellbarem Winkel zur optischen Achse, Prisma und fixiertem Planspiegel kann eine "offene" (Strahlengang mit durchgezogenen Linien) und eine "geschlossene" Stellung der optischen Anordnung (Strahlengang gestrichelt) realisiert werden.

Die Anordnung ermöglicht ein schnelles "Ein- und Ausschalten" der Lichtquelle. Realistische Schaltzeiten liegen im Bereich von etwa 1-10ms. Die minimalen Verschlußzeiten werden durch die Reaktionszeiten des Scanners bei typischen Spiegeldurchmessern von etwa 20 mm limitiert.

Wesentlicher Vorteil ist hier die hohe Schaltzeit der Anordnung und der im Vergleiuch zu normalen Verschlüssen vernachlässigbare Verschleiß der dargestellten Anordnung. In Abbildung 6 ist das Schema zur Einstellung der Ortsphase des Gitters dargestellt. Das hier dargestellte Rechteckgitter 1 wird über eine planparallele Glasplatte 2 abgebildet. Abhängig vom Winkel der Platte kann das Bild des Gitters 3 verschoben werden. Dadurch ist eine Einstellung der Phase des Gitters ohne mechanische Bewegung desselben möglich.

In Abbildung 7 a) ist eine seitliche Ansicht der Mimik zur Einstellung der axialen Position der Gitter, und der Einstellung des Winkels der planparallelen Platte dargestellt. Über einen motorisch (4) angesteuerten Excenter (3) kann die axiale Lage (Höhe) der Struktur (2) eingestellt werden. Ein galvanischer Scanner (5) erlaubt über eine Drehbewegung die Einstellung des Winkels der planparallelen Platte (1). In Abbildung 4 b) ist dieselbe Anordnung in Aufsicht dargestellt.

In Abbildung 8 ist schließlich eine Ausführung des gesamtem Moduls dargestellt, bei der zwei Blendenöffnungen vorgesehen sind. Die als Position 1 bezeichnete Öffnung ist ein strukturfreier optischer Durchgang mit einer variablen Irisblende (Feldblende des



Mikroskops), Position 2 enthält die oben ausführlich dargestellte optische Anordnung bestehend aus Struktur und planparalleler Platte im optischen Strahlengang. Durch die hier dargestellte Anordnung ist ein einfacher Wechsel von z.B. gewöhnlicher Auflicht-Mikroskopie zur strukturierten Beleuchtung möglich. Dazu muß das gesamte dargestellte Modul senkrecht zur optischen Achse in die jeweils gewünschte Position bewegt werden. In Abbildung 9 ist eine Möglichkeit zur Korrektur der chromatischen Längsabberation in der LFB-Ebene dargestellt. Dazu werden zwei optische Glaskeile (1)(2) eingesetzt, wobei einer der beiden Keile z.B. durch einen Linearmotor in der durch den Pfeil angegebenen Richtung verschoben werden kann. Die dargestellte Anordnung erlaubt die Variation der optischen Weglänge.

In Abbildung 10 ist die Änderung der optischen Weglänge zur Korrektur der chromatischen Längsfehler mittels optischer Keile (Abbildung 9) in eine Ausführung des optische Systems integriert dargestellt. Die Darstellung entspricht bis auf die Keilanordnung (21) der Abbildung 3.

In Abbildung 11 ist eine Ansicht des Mikroskopsystems und den elektronischen Komponenten schematisch dargestellt.

In Abbildung 12 ist der Träger des Gitters aus Abbildung 7 (2) in codierter Ausführung dargestellt. Die dargestellten 5 elektronischen Kontakte werden durch die ebenfalls dargestellten leitenden Stifte zur Realisierung der gewünschten binären Information zur automatischen Erkennung von den implementierten Gitterträgern verwendet. Insbesondere bei mechanisch wechselbaren Gittern ist die Codierung der Gitter sinnvoll, um durch die automatische Erkennung Fehler des Anwenders durch z.B. falsch eingestellte Orts-Phasen zur Berechnung von Schnittbildern zu vermeiden.

In Abbildung 13 ist eine Realisierung zur automatischen Erkennung eines mechanischen Moduls dargestellt. Bei der durch den Pfeil angedeuteten relativen Bewegung der beiden Grenzflächen kann ein photoempfindlicher Empfänger abgedeckt bzw. geöffnet werden. Dadurch ist eine automatische Positionserkennung realisierbar.

#### 1.2 Beschreibung der Methode

Im folgenden wird das Prinzip der strukturierten Beleuchtung dargestellt. In der Ebene der Leuchtfeldblende (LFB) eines Mikroskops befindet sich eine Struktur. Bei der Struktur soll es sich im folgenden um eine 1 oder 2-dim periodische Struktur handeln. Die 1-oder 2-dimensionalen periodischen Struktur (Gitter) kann z.B. ein lithographisch gefertigtes Transmissions oder Reflexionsgitter sein. Das Gitter kann sowohl eine binäre (Rechteckgitter) oder auch sinusförmige Gestalt (Sinusgitter) besitzen. Das Gitter wird über geeignete optische Elemente (beleuchtungsseitige Tubuslinse, und z.B. Objektiv) in die Objektebene abgebildet. In der Objektebene befindet sich z.B: ein reflektierendes oder fluoreszierendes Objekt. Die laterale Struktur der Beleuchtungsintensität führt bei einer linearen Wechselwirkung zu einem strukturierten Objekt. Das strukturierte Objekt wird wiederum über das Objektiv und die TV-seitige Tubuslinse in die nachfolgende Zwischenbildebene abgebildet und mittels Array Detektor registriert (siehe Abbildung). Die Sensorfläche des Detektors befindet sich dazu in der Zwischenbildebene (TV-Ausgang am Mikroskop).

Die Erhöhung des Tiefenkontrasts bei einer mikroskopischen Aufnahme mit der strukturierten Beleuchtung ist letzlich darauf zurückzuführen, daß nur der Mittelwert (oder DC-Anteil) bei einer konventionellen mikroskopischen Abbildung bei einer Defokussierung nicht verschwindet. Wird hingegen ein Objekt mit einer Struktur beleuchtet, deren Ortsfrequenz (en) ungleich null ist, und wertet man anschließend nur den Anteil der Bildinformation aus, der strukturiert abgebildet wurde, so kann der DC-Anteil (Nullfrequenz) numerisch entfernt werden. Dadurch wird der Tiefenkontrast erhöht. Die Struktur der Beleuchtung "markiert" den Teil des Objekts der sich im Fokus des optischen Systems befindet.

Zur Berechnung optischer Schnitte muß im Wesentlichen die Modulationstiefe (= AC-Anteil) des strukturierten Objekts pixelweise bestimmt werden. Im einfachsten Fall einer 1-dimensional periodischen, sinusförmigen Struktur, ist bei einer linearen Wechselwirkung die bildseitige Intensität  $I = I(x, y, \varphi)$  mit den Orts-Variablen x,y und dem Parameter für den Orts-Phasenwinkel der periodischen Struktur  $\varphi$  gegeben durch

$$I(x, y, \varphi) = a_{0x,y} + m_{x,y} \cdot \sin(k_x \cdot x + \varphi)$$

Gleichung 1

mit der lokal abhängigen Modulationstiefe  $m_{x,y} =: m(x,y)$ .

7

**ERSATZBLATT (REGEL 26)** 



Die Modulationstiefe ist dabei einerseits abhängig von der Gitterfrequenz, der abbildenden Optik und von dem betrachteten Objekt.

Unter Verwendung der Additionstheoreme läßt sich dies schreiben als

$$I_{x,y}(\varphi) = a_{0x,y} + a_{1x,y} \cdot \sin(\varphi) + b_{1x,y} \cdot \cos(\varphi)$$

Gleichung 2

Dabei ist  $\varphi$  der Phasenwinkel der sinusförmigen strukturierten Beleuchtung,  $a_{0_{x,y}}$  der DC-Anteil (=Mittelwert) und

$$a_{1x,y} = m_{x,y} \cos(k_x x)$$

Gleichung 3

$$b_{1x,y} = m_{x,y} \sin(k_x x)$$

Gleichung 4

damit folgt sofort für die lokale Modulationstiefe der Sinusfrequenz

$$m_{x,y} = \frac{\sqrt{a_{1x,y}^2 + b_{1x,y}^2}}{a_{0x,y}} \propto \sqrt{a_{1x,y}^2 + b_{1x,y}^2}$$

Gleichung 5a

Ein optisches Schnittbild ist gerade die mit der Bild-Intensität (=DC-Anteil) multiplizierte Modulationstiefe

$$I_{\text{sectioned}_{xy}} = m_{x,y}' = m_{x,y} \overline{I} = \sqrt{a_{1x,y}^2 + b_{1x,y}^2}$$

Gleichung 5b

Zusätzlich kann der Phasenwinkel berechnet werden

$$\tan(\varphi) = -\frac{a_{1x,y}}{b_{1x,y}}$$

Gleichung 6

Die zunächst von der Modulationsfrequenz abhängigen Koeffizienten  $a_{{\bf l}_{x,y}}$  und  $b_{{\bf l}_{x,y}}$  und der lokal abhängige Mittelwert können andererseits durch Änderung der Phase mit der diskreten Fourierentwicklung wie folgt geschrieben werden

$$a_{0x,y} = \overline{I} = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} I_{x,y} \left( n \frac{2\pi}{N} \right)$$

Gleichung 7

$$a_{1x,y} = \frac{2}{N} \sum_{n=0}^{N-1} \sin\left(n\frac{2\pi}{N}\right) I_{x,y}\left(n\frac{2\pi}{N}\right)$$

Gleichung 8



$$b_{1_{x,y}} = \frac{2}{N} \sum_{n=0}^{N-1} \cos\left(n\frac{2\pi}{N}\right) I_{x,y}\left(n\frac{2\pi}{N}\right)$$

Gleichung 9

Dabei ist N die Anzahl der Phasenschritte.

Durch einsetzen der Gleichungen 7-9 in die Gleichung 5 kann die lokale Modulationstiefe  $m_{x,y}$  berechnet werden.

Für drei bzw. vier Phasenschritte vereinfachen sich die Formeln für die letztlich gesuchten optischen Schnitte zu.

$$I_{\text{sectioned }xy} = m_{x,y}'$$

$$= \frac{\sqrt{2}}{3} \left\{ \sqrt{\left[I_{x,y}(0) - I_{x,y}(\frac{2\pi}{3})\right]^{2} + \left[I_{x,y}(0) - I_{x,y}(\frac{4\pi}{3})\right]^{2} + \left[I_{x,y}(\frac{2\pi}{3}) - I_{x,y}(\frac{4\pi}{3})\right]^{2}} \right\}$$
Gleichung 10

für drei Phasenschritte (0,  $2\pi/3$ ,  $4\pi/3$ ) bzw.

$$I_{\text{sectioned xy}} = m_{x,y}' = \frac{1}{2} \sqrt{\left[I_{x,y}(0) - I_{x,y}(\pi)\right]^2 + \left[I_{x,y}\left(\frac{\pi}{2}\right) - I_{x,y}\left(\frac{3\pi}{2}\right)\right]^2}$$
 Gleichung 11

für vier Phasenschritte (0,  $\pi/2$ ,  $\pi$ ,  $3\pi/2$ )

Zur Berechnung des DC-Anteils ist der "Mittelwert" über die Phasenbilder zu berechnen (Gleichung 7). Für drei Phasenwinkel ergibt sich

$$\overline{I}_{x,y} = a_{0x,y} = \frac{1}{3} \left( I_{x,y}(0) + I_{x,y}(\frac{2\pi}{3}) + I_{x,y}(\frac{4\pi}{3}) \right)$$
 Gleichung 12a

und entprechend für vier Phasenwinkel

$$\overline{I}_{x,y} = a_{0x,y} = \frac{1}{4} \left( I_{x,y}(0) + I_{x,y}(\frac{\pi}{2}) + I_{x,y}(\pi) + I_{x,y}(\frac{3\pi}{2}) \right)$$
 Gleichung 12b

Der einfachste Fall ist die Berechnung des Mittelwerts mit 2 Phasenschritten.

$$\bar{I}_{x,y} = a_{0x,y} = \frac{1}{2} (I_{x,y}(0) + I_{x,y}(\pi))$$
 Gleichung 12c



Aufgrund des Verschiebungssatzes für die trigonometrischen Funktionen werden bei der Berechnung mithilfe der letzten Gleichungen 12c die Modulationsfrequenzen eliminiert. Besonders vorteilhaft ist dieser einfache Algorithmus dadurch, daß auch bei Verwendung eines Rechteckgitters (s.u.) alle höheren Harmonischen des Rechteckgitters unterdrückt werden. Für  $N=2^n$ , n eine natürliche Zahl ist dies immer der Fall Im allg. bei Verwendung von mehr als 2 Phasenschritten ist dies nicht der Fall. Z.B. führt bei drei Phasenschritten (Gleichung 12a) die dritte Harmonische bei der Mittelwertbildung zu streifenförmigen Artefakten.

Der allgemein mit Gleichung 7 bzw. Gleichung 12 berechnete DC-Anteil entspricht der konventionellen Aufnahme im Mikroskop. Der Tiefenkontrast ist dann nicht erhöht. Vorteilhaft ist die Berechnung der "Hellfeldinformation" mit Gleichung 7 (12) insbesondere applikativ, da durch dieses Processing ein "Umschalten" von optischem Schnitt zu konventioneller Aufnahme ermöglicht wird, ohne daß ein mechanisches Entfernen der Struktur aus dem Strahlengang nötig ist.

Wird sowohl der DC-Anteil als auch ein optischer Schnitt (AC-Anteil) berechnet, so kann (nach geeigneter Kalibrierung) auch die "Out-of-Focus" Information durch Differenzbildung (DC - AC) bestimmt werden.

Bei Verwendung eines Rechteckgitters kann zur Darstellung die folgende Reihenentwicklung zur Beschreibung verwendet werden.

$$I(x, y, \varphi) = a_{0x,y} + \sum_{i=0}^{\infty} \frac{m_{k_x(2i+1)_{x,y}} \sin\left(k_x(2i+1)\left(x+\frac{\varphi}{k_x}\right)\right)}{(2i+1)}$$
 Gleichung 13

Die Modulationstiefe der Gitterfrequenz bei Fokussierung z.B. auf einen Spiegel als Probe kann durch die Modulationstransferfunktion beschrieben werden [T. Wilson].

$$m_k = \frac{2}{\pi} \left[ a \cos\left(\frac{k\lambda}{2NA}\right) - \frac{k\lambda}{2NA} \sqrt{1 - \left(\frac{k\lambda}{2NA}\right)^2} \right]^2$$
 Gleichung 14

bei inkohärenter Beleuchtung und Auflicht-Beluchtung. Dabei ist



NA = numerische Apertur

 $\lambda = Wellenlänge$ 

k = Ortsfrequenz

Obige Formel gilt für kreisförmige Pupillen. Bei Defokussierung ist eine Wellenabberation als komplexer Phasenfaktor mit der Pupillenfunktion zu multiplizieren.

Anhand der Gleichung 10 erkennt man, daß die 3-Phasenformel implizit die 3.Harmonische der Fourierentwicklung eines Rechteckgitters (Gleichung 13, i=1) unterdrückt. Erst die 5. Harmonische (i=2) führt zu einem Störterm und damit zu einer Restmodulation (Artefakt). Wird das 1-dim Gitter so dimensioniert, daß die 5. Harmonische durch den "optischen Tiefpaß" nicht übertragen werden kann, d.h. größer gewählt wird als die optische Grenzfrequenz

$$k_{limit} = \frac{2NA}{\lambda}$$
 Gleichung 15

können die Artefakte durch höhere Harmonische vollständig unterdrückt werden. Bei Anwendung der Gleichung 11, d.h. bei Verwendung von vier Phasenschritten zur Berechnung der (lokalen) Modulationstiefe ist dies nicht der Fall. Gleichung 11 kann damit im Zusammenhang mit Rechteckgittern nur eingeschränkt verwendet werden, z.B. für den Fall, daß bereits die 3. Harmonische in der Fourierentwicklung durch die Optik nicht übertragen wird. Vorteilhaft ist bei Gleichung 11 unter dieser zusätzlichen Voraussetzung, daß die 2.Harmonische des Gitters implizit durch den Algorithmus unterdrückt werden kann.

#### 1.3 Technische Ausführungen

Technische Ausführungen sind in den Abbildungen 3 und 4 und weitere Details zu den Ausführungen in den Abbildungen 5-8 dargestellt.

Die folgenden Details der Ausführungen, die in den abbildenden Systemen für die Anwendung in der Fluoreszenz-Mikroskopie (Abbildung 3) und der Reflexionsmikroskopie (Abbildung 4) angewendet werden sollen an dieser Stelle nochmals herausgestellt werden.

Es handelt sich dabei um die folgenden relevanten Ausführungen.

- Die Phasenstellung durch eine planparallele Platte (Planplattenmikrometer)
- Die (motorische) Bewegung des Gitters in axialer Richtung zur Korrektur chromatischer Längsfehler (Fokuskorrektur)

11 ERSATZBLATT (REGEL 26)



- Die Korrektur von Instabilitäten der Lichtquelle durch Messung der Lichtintensität mittels Photodetektor (typischerweise einer Photodiode) und anschließender numerischer Korrektur durch Skalierung der erfaßten Einzel-Phasenbilder
- Die Korrektur von z.B. Bleichen der Farbstoffe in der Fluoreszenz-Mikroskopie durch ein optimiertes Mittelungsverfahren.
- Die Realisierung eines schnellen Shutters mittels Scanner entsprechend Abbildung
- Die Korrektur z.B. statistischer Änderungen der Ortsphase des Gitters durch lösen eines Gleichungssystems.
- Die Realisierung eines Systems zur Verwendung eines 2-dimensionalen Gitters unter Verwendung von zwei orthogonalen Planplattenmikrometern.

## 1.3.1 Phasenverschiebung durch eine planparallele Platte

Die Einstellung der Phasenlage des Gitters kann vorteilhaft durch eine Parallelverschiebung realisiert werden (Planplattenmikrometer). Das Prinzip ist in Abbildung 6 dargestellt. Eine planparallele Glasplatte (Material zB. BK7) wird nach dem Gitter angeordnet und z.B. durch einen galvanischen Scanner wohldefinierte Winkel eingestellt. Die Verwendung eines Scanners bietet insbesondere den Vorteil einer präzisen und schnellen Einstellung des Winkels. Technisch möglich sind hier typische Stellwinkel etwa im Bereich +/- 15° mit einer Stellgenauigkeit von <50 µrad. bei einer Einstellzeit <5ms.

Die Datenaufnahme synchron zum Detektor kann auf zwei Arten realisiert werden:

- durch eine kontinuierliche Bewegung der planparallelen Platte und Synchronisation mit der Kamera
- durch schrittweises, sequentielles anfahren der Scanposition

Die sequentielle Positionierung bietet den Vorteil einer höheren Modulationstiefe (=Kontrast) des strukturierten Objekts bzw. einer Unabhängigkeit des Kontrasts von dem Verhältnis Belichtungszeit/Auslesezeit der Kamera.

Um einerseits die anregungsseitige Transmission zu optimieren und andererseits Vielfachreflexionen an der planparallelen Platte zu minimieren, ist es vorteilhaft die Reflexionen an allen optischen Komponenten, insbesondere der Struktur (bzw. dem



Substrat) und der planparallelen Platte durch Antireflexbeschichtungen zu minimieren. Außerdem ist es vorteilhaft, die planparallele Platte unter einem kleinen Winkel (ungleich 0°) in den optischen Strahlengang einzufügen. Damit können störenden Reflexionen ausgeblendet werden.

#### 1.3.2 Fokuskorrektur, Ausgleich von chromatischer Längsabberation

Wenngleich die Abbildung von z.B: fluoreszierenden und reflektierenden Objekten in einigen Punkten identisch ist, so ergeben sich durch die bei z.B. fluoreszierenden Objekten vorhandenen Unterschiede von Anregungs- zu Emissionswellenlänge (Stokesshift) einige wesentliche zu beachtenden Punkte.

Da in der Regel auch chromatisch korrigierte Objektive einen chromatischen Längsfehler aufweisen, befinden sich Gitter, Objekt und TV-Zwischenbildebene jeweils nur für eine Anreguns/Emissionswellenlänge in den optisch konjugierten Ebenen. Bei einer Änderung der spektralen Verhältnisse (Filterwechsel) oder bei einem Austausch der Objektive ist die einmal eingestellte Scharfstellung von Objekt, Gitter und Kamera nicht mehr gegeben. Dies führt einerseits zu einer Verringerung des Kontrasts im strukturierten Bild, andererseits bei größeren Farblängsfehlern zu streifenförmigen Artefakten im errechneten optischen Schnittbild.

Die Scharfstellung des Objekts auf die Kamera ZB Ebene kann durch nachfokussieren realisiert werden. Zusätzlich ist aber die Korrektur der Gitterposition relativ zur Objektebene notwendig. In diesem Patentantrag wird die vorteilhafte Verwendung einer manuellen oder motorischen Verstellmöglichkeit zur Scharfstellung des Gitters auf das Objekt dargestellt. Dies kann bei der Verwendung einer ICS Optik auf zwei verschiedene Arten umgesetzt werden:

- a) Verschiebung der "Tubuslinse" in Abbildung 1
- b) Verschiebung der Gitterposition in Abbildung 2

Auch bei substantiell identischen Wellenlängen für Anregung und Detektion (Reflexionsmikroskopie) kann durch chromatische Abberationen eine axiale Bewegung der Struktur bzw. der beleuchtungsseitigen Tubuslinse zur Korrektur notwendig werden. Insbesondere ist dies bei einem Wechsel von z.B. sichtbarem Spektralbereich zu UV der Fall.

Die Anpassung der Gitterposition kann z.B. durch eine exzentrische Bewegung realisiert werden. (Abbildung 7a,7b). Bei ausreichenden Platzverhältnissen (bzw. ausreichend geringer notwendiger Fokuskorrektur) ist auch die Verwendung eines optischen Keils und damit der Veränderung der optischen Weglänge möglich (Abbildung 9,10).



# 1.3.3 Korrektur der zeitlichen Intensitäts-Instabilität der Lichtquelle

Eine zeitliche Änderung der Intensität der Lichtquelle während der Detektion der im allgemeinen N >=3 "Phasenbilder" führt zu streifenförmigen Artefakten im berechneten optischen Schnittbild, da in der Ableitung obiger Formeln eine zeitlich konstante Lichtquelle vorausgesetzt wird. Um diesen im Bezug auf die Bildqualität störenden Einfluß zeitabhängiger Änderungen der Beleuchtung zu eliminieren bzw. zu minimieren, kann wie folgt vorgegangen werden. In einem ersten Schritt wird die Intensität der Lichtquelle z.B. durch Abbildung auf einen lichtempfindlichen Empfänger –z.B. eine handelsübliche Photodiode –ein Meßwert für die Beleuchtungs-Intensität gewonnen (in den Abbildung 3,4,5 dargestellt). Das Zeitintervall für die Integration ist dabei auf das Zeitintervall für die Belichtung des CCD-Chips der Kamera abzustimmen. Das Spannungssignal der Photodioden-Schaltung wird anschließend über einen AD-Wandler digitalisiert. Nach Messung der N Einzelbilder mit den Ortsphasen

$$\varphi_n = \frac{2\pi n}{N}$$

Gleichung 16

können diese z.B. wie folgt normiert werden.

$$I_{norm_{x,y}}(\varphi_n) = \frac{I_{x,y}(\varphi_n)}{C(\varphi_n)}$$

Gleichung 17

mit dem über die Phasenbilder gemittelten digitalisierten Photodiodensignal

$$\frac{1}{PD_{Signal}} := \frac{\sum_{n=0}^{N-1} PD_{Signal}(\varphi_n)}{N}$$

Gleichung 18

und dem Korrekturfaktor

$$C(\varphi_n) := \frac{PD_{Signal}(\varphi_n)}{\overline{PD_{Signal}}}$$

Gleichung 19

## 1.3.4 Phaseninstabilität, Phasenstellgeschwindigkeit

Um die Phaseninstabilität zu minimieren, ist es vorteilhaft einen temperaturstabilisierten galvanischen Scanner (z.B. M2T, Fa. General Scanning) zu verwenden. ein solcher Scanner gestattet auch eine kurze Phasenstellzeit von wenigen Millisekunden. Um die



Zusätzlich kann eine SW-Korrektur von Phaseninstabilitäten durch Messung der Phasen und anschließende Approximation mit einer Sinusfunktion nach dem im folgenden beschriebenen Verfahren durchgeführt werden.

Während in Gleichung 7-9 von einer exakten Verschiebung der projizierten Struktur um jeweils ein N-tel der Periode ausgegangen wird, läßt sich die Modulationstiefe auch ermitteln, wenn die Intensität bei drei oder mehr nahezu beliebigen Positionen aufgenommen wird. Zunächst muß dabei der Phasenwinkel  $\varphi$  in Gleichung 1 für alle Positionen der Struktur gemessen werden. Dies kann auf unterschiedliche Weise geschehen:

- Durch Messung am Mechanischen Stellglied, welches für die Verschiebung der Struktur verantwortlich ist (z.B. Scanner).
- 2. Durch Bestimmung aus dem aufgenommenen Bild z.B. durch Fouriertransformation oder durch Approximation der aufgenommen Intensitätswerte mit einer Sinusfunktion.
- 3. Bestimmung wie unter 2. jedoch mit einem Sensor, der die projizierte Struktur direkt aufnimmt. Dies kann auch dadurch erreicht werden, daß ein optisches Element im Strahlengang angeordnet wird, das die Struktur direkt auf einem Teilbereich des Detektors abbildet, welcher auch zur Aufnahme der Intensitäten von der Probe verwendet wird.

Bei der Bestimmung der Verschiebung der Struktur ist es ausreichend die Verschiebung relativ zur ersten Position zu bestimmen.

Zur Bestimmung der Modulationstiefe betrachten wir N Intensitätswerte die bei N Positionen der Struktur aufgenommen wurden und vergeben in Gleichung 2 für die n-te Position den Index n.

$$I_{x,y}(\varphi_n) = a_{0x,y} + a_{1x,y} \cdot \sin(\varphi_n) + b_{1x,y} \cdot \cos(\varphi_n)$$
 Gleichung 20

Die gemessenen Intensitäten  $M_{x,y}(\varphi_n)$  können von den zu erwartenden Intensitäten  $I_{x,y}(\varphi_n)$  abweichen. Zur Approximation kann das Verfahren der kleinsten Fehlerquadrate verwendet werden:



$$\sum_{n=0}^{N-1} \left( M_{x,y}(\varphi_n) - I_{x,y}(\varphi_n) \right)^2 \to \min$$

Gleichung 21

Die Ableitungen nach  $a_{0x,y}$ ,  $a_{1x,y}$  und  $b_{1x,y}$  liefern das lineare Gleichungssystem

$$\begin{pmatrix} N & \sum_{n=0}^{N-1} \sin(\varphi_n) & \sum_{n=0}^{N-1} \cos(\varphi_n) \\ \sum_{n=0}^{N-1} \sin(\varphi_n) & \sum_{n=0}^{N-1} \sin^2(\varphi_n) & \sum_{n=0}^{N-1} \sin(\varphi_n) \cos(\varphi_n) \\ \sum_{n=0}^{N-1} \cos(\varphi_n) & \sum_{n=0}^{N-1} \sin(\varphi_n) \cos(\varphi_n) & \sum_{n=0}^{N-1} \cos^2(\varphi_n) \end{pmatrix} \bullet \begin{pmatrix} a_{0x,y} \\ a_{1x,y} \\ b_{1x,y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sum_{n=0}^{N-1} M_{x,y}(\varphi_n) \\ \sum_{n=0}^{N-1} \sin(\varphi_n) M_{x,y}(\varphi_n) \\ \sum_{n=0}^{N-1} \cos(\varphi_n) M_{x,y}(\varphi_n) \end{pmatrix} Gleichung 22$$

Das Gleichungssystem ist lösbar für N>2. Die Matrix ist nur von den Positionen abhängig und braucht zur Lösung des Systems nur einmal pro Bildsequenz invertiert zu werden. Die Modulationstiefe erhält man dann aus  $a_{1x,y}$  und  $b_{1x,y}$  mit Gleichung 5.

Das Verfahren kann in vergleichbarer Weise auch auf die Fälle erweitert werden, wo die projizierte Struktur nicht sinusförmig ist, indem mit einer anderen Funktion approximiert wird.

# 1.3.5 Minimieren des Bleichens der Farbstoffe in Fluoreszenzanwendungen

Um den Effekt des Ausbleichens von Farbstoffen zu minimieren, wird die zu untersuchende Probe idealerweise nur während der Kamera-Belichtungszeit beleuchtet. Der Einfluß einer Dauerbelichtung während der Aufnahme von z.B. drei einzelnen Phasenbildern zur erzeugung eines optischen Schnittes wird um so größer, je kürzer die Belichtungszeit im Vergleich zur Datenübertragungszeit (von der Kamera zum PC) gewählt werden kann und je höher die Belichtungsintensität gewählt wird. Typische Datenübertragungszeiten für Digitale CCD-Kameras liegen z.Zt im Bereich von etwa 10 –100 ms bei einer Auflösung von etwa 512x512 Pixel/Bild. Bei Belichtungszeiten in diesem Zeitbereich wird bereits die Probe unter Umständen signifikant beschädigt, ohne die Fluoreszenemission während der Datenübertragung zu nutzen. Um die Probe möglichst schonend zu behandeln ist es wünschenswert einen schnellen beleuchtungsseitigen Verschluß (Shutter) zu integrieren.



Eine einfache Lösung besteht in der Verwendung von elektromagnetischen "Uniblitz" Shuttern der Fa. Vincent Associates , 1255 University Avenue , Rochester, New York 14607. Eine alternative Lösung besteht in der in Abbildung 5 dargestellten Anordnung. Der dargestellte Shutter besteht aus einem Planspiegel (22), dessen Winkel zur optischen Achse mittels z.B. Scanner eingestellt werden kann, einem nachfolgenden Prisma (21) und einem feststehenden Spiegel (23). Durch diese Kombination kann eine "offene" oder Durchgangsstellung (Strahlengang mit durchgezogenen Linien) und eine "geschlossene" oder Verschluß-Stellung (Strahlengang gestrichelt) realisiert werden. Die möglichen Schaltzeiten sind abhängig von dem verwendeten Scanner und der Größe des Planspiegels. Typische Schaltzeiten für Spiegeldurchmesser von ca. 25 mm liegen bei etwa 1ms.

# 1.3.6 Algorithmus zur Minimierung von Artefakten durch Bleichen von Farbstoffen in Fluoreszenzanwendungen

Um Bleichen von Farbstoffen zu kompensieren kann bei einem linearen Ansatz die folgende Reihenfolge für die Aufnahme der Phasenbilder verwendet werden

$$I_{x,y}(0), I_{x,y}(\frac{2\pi}{3}), I_{x,y}(\frac{4\pi}{3}), I_{x,y}(\frac{4\pi}{3}), I_{x,y}(\frac{2\pi}{3}), I_{x,y}(0)$$

Die Reihenfolge der oben dargestellten Sequenz steht dabei für die zeitliche Reihenfolge der Acquisition der Phasenbilde. Aus den jeweils 3 Phasenbildern

$$I_{x,y}(0), I_{x,y}(\frac{2\pi}{3}), I_{x,y}(\frac{4\pi}{3})$$

und

$$I_{x,y}\left(\frac{4\pi}{3}\right), I_{x,y}\left(\frac{2\pi}{3}\right), I_{x,y}\left(0\right)$$

sind z.B. jeweils die optischen Schnitte unter Verwendung der Gleichung 10 zu berechnen und der Mittelwert zu bilden.

$$\frac{I_{\text{sectioned }xy}}{I_{\text{sectioned }xy}} = \frac{I_{\text{sectioned }xy}\left(0, \frac{2\pi}{3}, \frac{4\pi}{3}\right) + I_{\text{sectioned }xy}\left(\frac{4\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}, 0\right)}{2}$$
Gleichung 24

Damit wird in einer linearen Näherung des Bleichvorgangs die Artefaktbildung im berechneten optischen Schnittbild minimiert.

17 ERSATZBLATT (REGEL 26)



## 1.4 Gittererkennung, Modulerkennung

Um ein einfaches mechanisches Umschalten von konventioneller Mikroskopaufnahme zur strukturierten Beleuchtung und umgekehrt zu ermöglichen, ist es vorteilhaft eine freie Position mit einer Leuchtfeldblende mit dem Gitter zu kombinieren. Diese Situation ist in Abbildung 8 dargestellt.

Da bei der strukturierten Beleuchtung die Tiefendiskriminierung u.a. von der effektiven Gitterfrequenz abhängt diese wiederum durch die beleuchtungsseitige Gesamt-Vergrößerung (Tubuslinse + Kondensor bzw. Objektiv) bestimmt wird, ist es vorteilhaft eine einfache Möglichkeit zu schaffen um die bei der Projektionverwendeten Gitter auswechseln zu können

Um Fehler bei falsch eingesetzten Gittern zu vermeiden ist es vorteilhaft z.B. die mechanisch gefaßten Gitter zu codieren. Dazu kann die in Abbildung 12 dargestellte Codierung verwendet werden.



#### 2. Patentansprüche

#### Anspruch 1

Eine Anordnung zur Erhöhung der Tiefendiskriminierung optisch abbildender Systeme durch

- Projektion einer periodischen Struktur in das Objekt
- Detektion von N, N>=3 strukturierten Bildern des Objekts mit Phasenwinkeln

$$\varphi_n = n \frac{2\pi}{N}$$
,  $n = 0..N - 1$  der projizierten Struktur

 Erzeugung optischer Schnitte durch Auswerten der Bilder mit den N unterschiedlicher Phasenwinkeln mit Gleichung 5b

#### **Anspruch 2**

Eine Anordnung zur Erhöhung der Tiefendiskriminierung optisch abbildender Systeme durch

- Projektion einer periodischen Struktur in das Objekt
- Detektion von 3 strukturierten Bildern des Objekts mit den 3 Phasenwinkeln 0°,120°,240° der projizierten Struktur
- Erzeugung optischer Schnitte durch Auswerten der 3 Bilder mit unterschiedlicher
   Phase mit Gleichung 10

#### **Anspruch 3**

Eine Anordnung zur Erhöhung der Tiefendiskriminierung optisch abbildender Systeme durch

- Projektion einer periodischen Struktur in das Objekt
- Detektion von 4 strukturierten Bildern des Objekts mit den 4 Phasenwinkeln
   0°,90°,180°,270° der projizierten Struktur

#### WO 02/012945



Erzeugung optischer Schnitte durch Auswerten der 4 Bilder mit unterschiedlicher
 Phasen mit Gleichung 11

#### Anspruch 4

Eine Anordnung zur Erhöhung der Tiefendiskriminierung optisch abbildender Systeme durch Projektion einer periodischen Struktur in das Objekt durch

- Projektion einer periodischen Struktur in das Objekt
- Detektion von N, N>=3 strukturierten Bildern des Objekts mit Phasenwinkeln

$$\varphi_n = n \frac{2\pi}{N}$$
,  $n = 0..N-1$  der projizierten Struktur

 Berechnung strukturfreier Bilder mit Gleichung 7, wobei das damit berechnete Bild des Objekts keine erh\u00f6hte Tiefendikriminierung aufweist.

#### **Anspruch 5**

Eine Anordnung zur Erhöhung der Tiefendiskriminierung optisch abbildender Systeme durch Projektion einer periodischen Struktur in das Objekt durch

- Projektion einer periodischen Struktur in das Objekt
- Detektion von 2 strukturierten Bildern des Objekts mit Phasenwinkeln von 0° und 180°
- Berechnung eines synthetischen Bildes mit Gleichung 12c, wobei das damit berechnete Bild des Objekts keine erh\u00f6hte Tiefendikriminierung aufweist.

#### Anspruch 6

Eine Anordnung zur Erhöhung der Tiefendiskriminierung optisch abbildender Systeme durch Projektion einer periodischen Struktur in das Objekt durch

Projektion einer periodischen Struktur in das Objekt

#### WO 02/012945



- Detektion von 4 strukturierten Bildern des Objekts mit Phasenwinkeln von 0°,90°,180° und 270°
- Berechnung eines synthetischen Bildes mit Gleichung 7, wobei das damit berechnete Bild des Objekts keine erh\u00f6hte Tiefendikriminierung aufweist.

#### Anspruch 7

Eine Anordnung zur Erhöhung der Tiefendiskriminierung optisch abbildender Systeme durch Projektion einer periodischen Struktur in das Objekt durch

- Projektion einer periodischen Struktur in das Objekt
- Detektion von 3 strukturierten Bildern des Objekts mit Phasenwinkeln von 0°,120°
   und 240°
- Berechnung eines synthetischen Bildes mit Gleichung 12a, wobei das damit berechnete Bild des Objekts keine erh\u00f6hte Tiefendikriminierung aufweist.

#### **Anspruch 8**

Eine Anordnung zur Erhöhung der Tiefendiskriminierung optisch abbildender Systeme durch Projektion einer periodischen Struktur in das Objekt durch

- Projektion einer periodischen Struktur in das Objekt
- Detektion von 4 strukturierten Bildem des Objekts mit Phasenwinkeln von 0°,90°,180° und 270°
- Berechnung eines synthetischen Bildes mit Gleichung 12b, wobei das damit berechnete Bild des Objekts keine erhöhte Tiefendikriminierung aufweist.

#### Anspruch 9

Eine Anordnung zur Erhöhung der Tiefendiskriminierung optisch abbildender Systeme laut einem der Ansprüche 1-9 wobei die Ortsphase der projizierten Struktur durch eine um eine Achse senkrecht zur optischen Achse drehbare planparallele Platte eingestellt wird.



#### Anspruch 10

Eine Anordnung nach Anspruch 9 wobei die Ortsphase durch einen galvanischen Scanner eingestellt wird.

#### **Anspruch 11**

Eine Anordnung nach einem der Ansprüche 1-10 wobei zusätzlich die Struktur in axialer Richtung bewegt werden kann.

#### Anspruch 12

Eine Anordnung nach einem der Ansprüche 1-10 wobei zusätzlich die "beleuchtungsseitige Tubuslinse" in axialer Richtung bewegt werden kann.

#### Anopruch 13

Eine Anordnung nach Anspruch 11 –12 mit motorischer Bewegung.

#### Anspruch 14

Eine Anordnung nach Anspruch 11 mit motorischer Bewegung entsprechend Abbildung 7a,7b.

#### Anspruch 15

Eine Anordnung nach Anspruch 11 mit motorischer Bewegung eines optischen Keils entsprechend Abbildung 9.

22 ERSATZBLATT (REGEL 26)

#### WO 02/012945



#### Anspruch 16

Eine Anordnung nach Anspruch 1-15 in Kombination mit der Messung der Lichtintensität mit einem lichtempfindlichen Detektor

#### Anspruch 17

Eine Anordnung nach Anspruch 16 in Kombination mit der Messung der Lichtintensität mit einem lichtempfindlichen Detektor, wobei als lichtempfindlicher Detektor eine Photodiode verwendet wird.

#### Anspruch 18

Eine Anordnung nach Anspruch 16,17 wobei das digitalisierte Signal des lichtempfindliehen Detektors zur Normierung der Bildhelligkeit verwendet wird.

#### **Anspruch 19**

Eine Anordnung nach Anspruch 18 wobei das digitalisierte Signal des lichtempfindliehen Detektors zur Normierung der Bildhelligkeit unter Verwendung der Gleichung 17 verwendet wird.

#### Anspruch 20

Eine Anordnung nach einem der Ansprüche 1-19 wobei die Berechnung tiefendiskriminierter Bilder durch Lösen des durch die Gleichungen 20,21,22 gegebenen Gleichungssystems erhalten wird.

weitere Unteransprüche nach einem der vorangehenden Ansprüche:

23

**ERSATZBLATT (REGEL 26)** 

#### WO 02/012945



Verwendung eines automatischen Verschlußes (Shutter)

Verwendung eines Shutters nach Abbildung 5

Minimierung von Artefakten durch Anwendung der Mittelung nach Gleichung 24

Realisierung eines Moduls mit 2 Positionen nach Abbildung 8.

Codierung der Gitter mit Barcode zur automatischen Erkennung des Gitters

Codierung der Gitter mit Strichcode zur automatischen Erkennung des Gitters

Wechselbare Gitter

Anwendung bei allen linearen Wechselwirkungen

Anwendung in der Mikroskopie

Anwendung in der Mikroskopie im Auflicht

Anwendung in der Mikroskopie im Auflicht- Hellfeld

Anwendung in der Mikroskopie im Durchlicht

Anwendung in der Auflicht-Fluoreszenz Mikroskopie

#### GEÄNDERTE ANSPRÜCHE

[beim Internationalen Büro am 11. März 2002 (11.03.02) eingegangen; neue Ansprüche 21-30 hinzugefügt; alle weiteren Ansprüche unverändert (2 Seiten)]

12.

Eine Anordnung nach einem der Ansprüche 1-10 wobei zusätzlich die "beleuchtungsseitige Tubuslinse" in axialer Richtung bewegt wird.

13.

Eine Anordnung nach Anspruch 11 – 12, mit motorischer Bewegung.

14.

Eine Anordnung nach Anspruch 11 mit motorischer Bewegung entsprechend Abbildung 7a,7b.

15.

Eine Anordnung nach Anspruch 11 mit motorischer Bewegung eines optischen Keils entsprechend Abbildung 9.

16.

Eine Anordnung nach Anspruch 1-15 in Kombination mit der Messung der Lichtintensität mit einem lichtempfindlichen Detektor

17.

Eine Anordnung nach Anspruch 16 in Kombination mit der Messung der Lichtintensität mit einem lichtempfindlichen Detektor, wobei als lichtempfindlicher Detektor eine Photodiode verwendet wird.

18.

Eine Anordnung nach Anspruch 16,17 wobei das digitalisierte Signal des lichtempfindliehen Detektors zur Normierung der Bildhelligkeit verwendet wird.

19.

Eine Anordnung nach Anspruch 18 wobei das digitalisierte Signal des lichtempfindliehen Detektors zur Normierung der Bildhelligkeit unter Verwendung der Gleichung 17 verwendet wird.

20.

Eine Anordnung nach einem der Ansprüche 1-19 wobei die Berechnung tiefendiskriminierter Bilder durch Lösen des durch die Gleichungen 20,21,22 gegebenen Gleichungssystems erhalten wird.

21

Anordnung nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei zur Kontrolle der Belichtungszeit ein ansteuerbarer Verschluß vorgesehen ist.

25

**GEÄNDERTES BLATT (ARTIKEL 19)** 



22.

Anordnung nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei eine Minimierung von Artefakten durch Anwendung der Mittelung nach Gleichung 24 erfolgt.

23.

Anordnung nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die periodische Struktur in einem einschiebbaren Modul vorgesehen ist.

24.

Anordnung nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die periodische Struktur auswechselbar ist.

25.

Anordnung nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei eine Codierung der periodischen Struktur mit Strichcode zur automatischen Erkennung vorgesehen ist.

26.

Anordnung nach einem der vorangehenden Ansprüche, gekennzeichnet durch ihre Anwendung in der Mikroskopie.

27.

Anordnung nach Anspruch 27, gekennzeichnet durch ihre Anwendung in der Mikroskopie im Auflicht.

28.

Anordnung nach Anspruch 27, gekennzeichnet durch ihre Anwendung in der Mikroskopie im Auflicht-Hellfeld.

29.

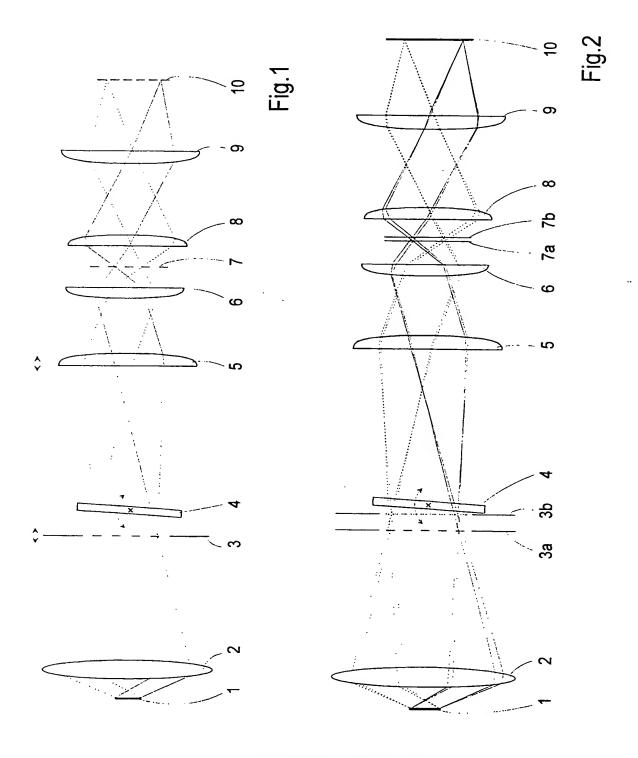
Anordnung nach Anspruch 27, gekennzeichnet durch ihre Anwendung in der Mikroskopie im Durchlicht.

30.

Anordnung nach Anspruch 27, gekennzeichnet durch ihre Anwendung in der Auflicht-Fluoreszenz Mikroskopie.

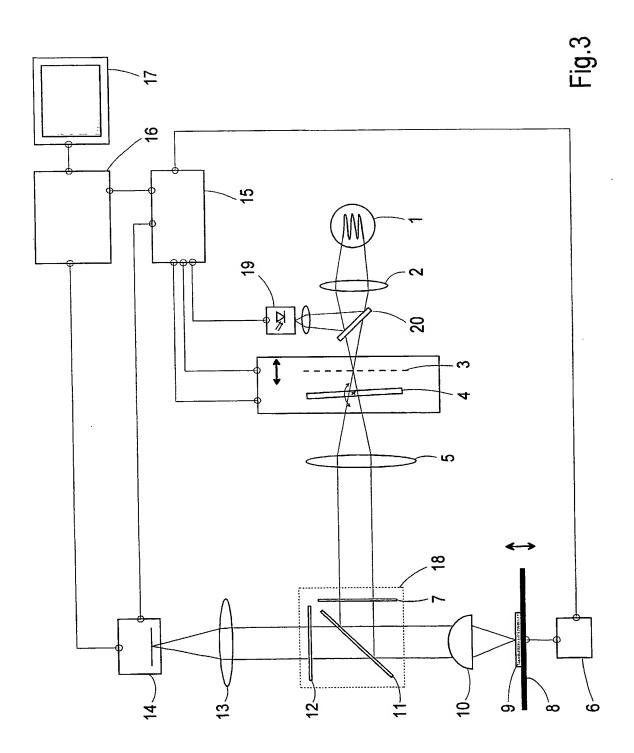
26

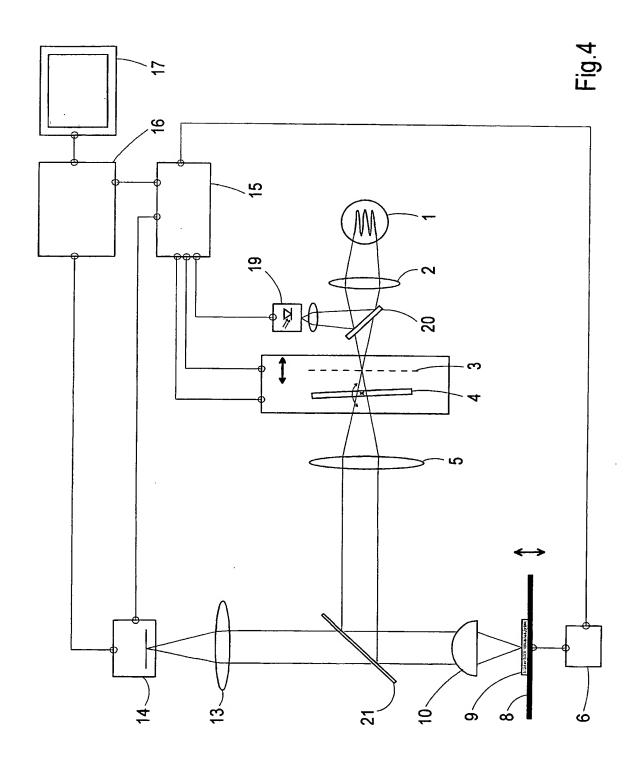
GEÄNDERTES BLATT (ARTIKEL 19)

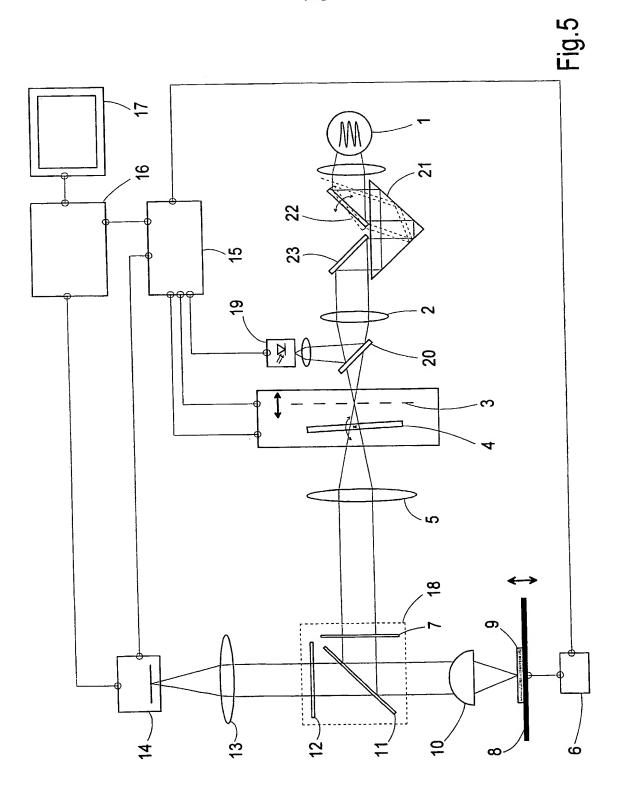


**ERSATZBLATT (REGEL 26)** 









5/9

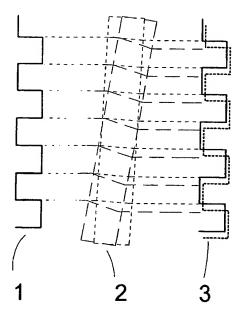


Fig.6

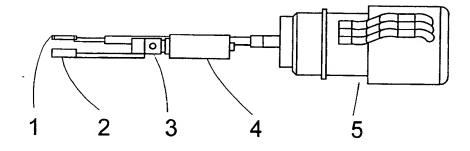


Fig.7a

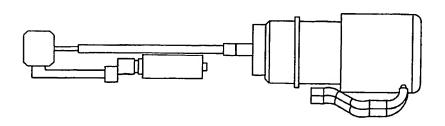
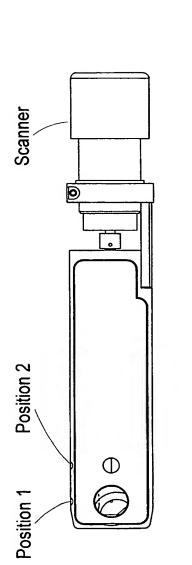
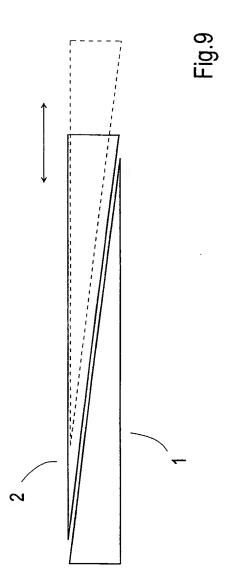
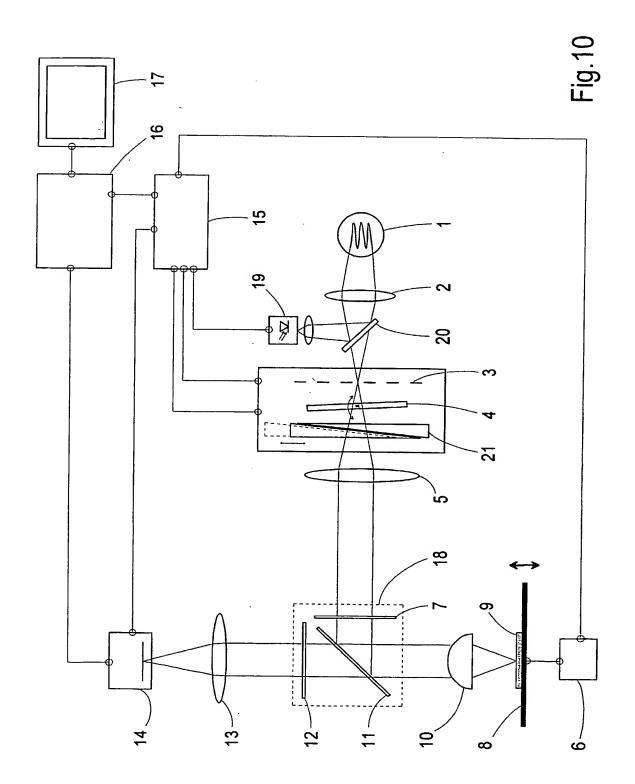


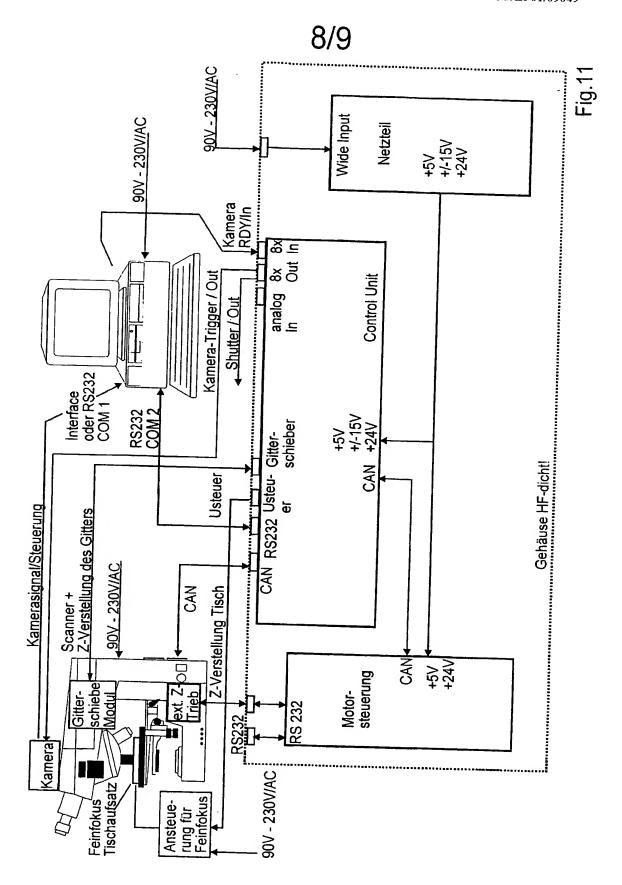
Fig.7b

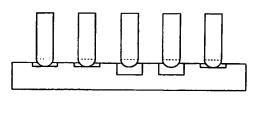


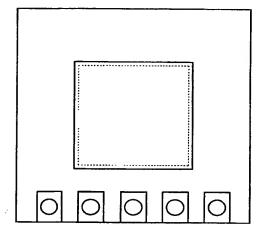


7/9









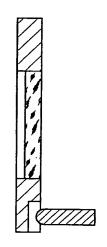


Fig.12



Fig.13

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER IPC 7 G02B21/00

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

#### B. FIELDS SEARCHED

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, PAJ

Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to daim No.	
	relevant to danningo.	
WO 98 45745 A (WILSON TONY ;ISIS INNOVATION (GB); JUSKAITIS RIMVYDAS (GB); NEIL M) 15 October 1998 (1998-10-15) abstract	1-8, 11-20	
page 9, line 20 -page 10, line 11 figure 1	9,10	
US 4 984 893 A (LANGE STEVEN R) 15 January 1991 (1991-01-15) column 2, line 50 -column 3, line 16 figure 1	9,10	
PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 1995, no. 09, 31 October 1995 (1995-10-31) & JP 07 159324 A (SHIMADZU CORP), 23 June 1995 (1995-06-23) abstract	9,10	
	INNOVATION (GB); JUSKAITIS RIMVYDAS (GB); NEIL M) 15 October 1998 (1998-10-15) abstract page 9, line 20 -page 10, line 11 figure 1  US 4 984 893 A (LANGE STEVEN R) 15 January 1991 (1991-01-15) column 2, line 50 -column 3, line 16 figure 1  PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 1995, no. 09, 31 October 1995 (1995-10-31) & JP 07 159324 A (SHIMADZU CORP), 23 June 1995 (1995-06-23)	

Further documents are listed in the continuation of box C.	Patent family members are listed in annex.
<ul> <li>Special categories of cited documents:</li> <li>"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance</li> <li>"E" earlier document but published on or after the international filing date</li> <li>"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)</li> <li>"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means</li> <li>"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed</li> </ul>	<ul> <li>'T' later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention</li> <li>'X' document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone</li> <li>'Y' document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.</li> <li>'&amp;' document member of the same patent family</li> </ul>
Date of the actual completion of the International search  23 January 2002	Date of mailing of the international search report 05/02/2002
Name and mailing address of the ISA  European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2  NL - 2280 HV Rijswijk  Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nt,  Fax: (+31-70) 340-3016	Authorized officer  Luck, W

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

ļ	Interz	Application No
	PCT/EP	01/09049

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)			Publication date	
WO 9845745	A	15-10-1998	AT AU AU DE EP WO GB JP JP	208911 737617 6926498 69802514 0972220 9845745 2338858 3066874 2000506634	B2 A D1 A1 A1 A ,B B2	15-11-2001 23-08-2001 30-10-1998 20-12-2001 19-01-2000 15-10-1998 29-12-1999 17-07-2000 30-05-2000	
US 4984893	Α	15-01-1991	NONE	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			
JP 07159324	Α	23-06-1995	NONE				

			101/21 01/03043
A. KLASSIF IPK 7	TZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES G02B21/00		
Nach der Inte	ernationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klas:	sifikation und der IPK	
B. RECHER	RCHIERTE GEBIETE		
Recherchien IPK 7	ler Mindestprûfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbol G02B	e)	
Recherchler	te aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, sow	weit diese unter die rec	cherchierten Gebiete fallen
Während de	r Internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Na	ame der Datenbank ur	nd evtl. verwendete Suchbegriffe)
EPO-Int	ternal, PAJ		
C. ALS WE	SENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe	der in Betracht komm	nenden Teile Betr. Anspruch Nr.
X	WO 98 45745 A (WILSON TONY ;ISIS INNOVATION (GB); JUSKAITIS RIMVYD NEIL M) 15. Oktober 1998 (1998-10 abstract		1-8, 11-20
Y	Seite 9, Zeile 20 -Seite 10, Zeil Abbildung 1	e 11	9,10
Y	US 4 984 893 A (LANGE STEVEN R) 15. Januar 1991 (1991-01-15) Spalte 2, Zeile 50 -Spalte 3, Zei Abbildung 1	le 16	9,10
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 1995, no. 09, 31. Oktober 1995 (1995-10-31) & JP 07 159324 A (SHIMADZU CORP), 23. Juni 1995 (1995-06-23) Zusammenfassung		9,10
	ere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu ehmen	X Siehe Anhang	g Patentiamille
*A* Veröffe aber n  *E* åtteres Anmel *L* Veröffer schein anderr soll or ausge *O* Veröffer eine B *P* Veröffer dem b	ntlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert,  icht als besonders bedeutsam anzusehen ist.  Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen  idedatum veröffentlicht worden ist.  ntlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zwelfelhaft er- een zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer  en im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden  ider die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie  führt)  intlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung,  ienutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht  intlichung die vor dem internationalen. Anmehterdatum, aber nach	oder dem Prioritäts Anmeldung nicht ik Erfindung zugrund Theorie angegebe "X" Veröffentlichung vo kann allein aufgrus erfinderischer Tätie "Y" Veröffentlichung vo kann nicht als auf werden, wenn die Veröffentlichunger diese Verbindung "&" Veröffentlichung, di	on besonderer Bedeutung, die beanspruchte Erfindung ind dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf inkelt berühend betrechtet worden.
2	3. Januar 2002	05/02/2	2002
Name und i	Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31–70) 340–2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31–70) 340–3016	Bevollmächtigter E Luck, V	

Im Recherchenbericht ngeführtes Patentdokumen	:	Datum der Veröffentlichung		Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
WO 9845745	A	15-10-1998	AT AU DE EP WO GB JP JP	208911 T 737617 B2 6926498 A 69802514 D1 0972220 A1 9845745 A1 2338858 A ,B 3066874 B2 2000506634 T	15-11-2001 23-08-2001 30-10-1998 20-12-2001 19-01-2000 15-10-1998 29-12-1999 17-07-2000 30-05-2000
US 4984893	A	15-01-1991	KEI	NE	
JP 07159324	Α	23-06-1995	KEINE		

anner in the state of the

THIS PAGE BLANK (USPTIO)

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

## IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

□ OTHER: \_\_\_\_\_

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.

THIS PAGE BLANK (USPTO)